Attorney's Docket No. 027260-515/

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of)
Hirofumi TOTSUKA et al.) Group Art Unit: Unassigned
Application No.: Unassigned) Examiner: Unassigned
Filed: February 25, 2002	· ·
For: AN OPTICAL TRANSCEIVER)
)
)

CLAIM FOR CONVENTION PRIORITY

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2001-264376

Filed: August 31, 2001

In support of this claim, enclosed is a certified copy of said prior foreign application. Said prior foreign application was referred to in the oath or declaration. Acknowledgment of receipt of the certified copy is requested.

Respectfully submitted;

BURNS, DOANE, SWECKER & MATHIS, L.L.P.

Date: February 25, 2002

Registration No. 22,124

P.O. Box 1404 Alexandria, Virginia 22313-1404 (703) 836-6620

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application : August 31, 2001

Application Number : Japanese Patent Application No. 2001-264376

Applicant(s): MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA

This 13th day of September, 2001

Commissioner,
Japan Patent Office Kozo OIKAWA

Certificate No. 2001-3084799





別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2001年 8月31日

出願番

Application Number:

特願2001-264376

出 Applicant(s):

三菱電機株式会社

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

2001年 9月13日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





特2001-264376

【書類名】 特許願

【整理番号】 534205JP01

【提出日】 平成13年 8月31日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H04L 1/00

H03K 3/84

H03K 5/19

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【氏名】 戸塚 洋史

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【氏名】 本島 邦明

【特許出願人】

【識別番号】 000006013

【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100066474

【弁理士】

【氏名又は名称】 田澤 博昭

【選任した代理人】

【識別番号】 100088605

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 公延

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 020640

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

更

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光送受信器、多重化集積回路、多重分離集積回路、一体型多重 化/多重分離集積回路及び光送受信器の評価・試験方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電気信号を入力する入力インタフェース、入力された電気信号を時間多重する多重化回路、時間多重された電気信号を光信号に変換する電気・光変換部を有する送信側経路と、

入力された光信号を電気信号に変換する光・電気変換部、変換された電気信号を多重分離する多重分離回路、多重分離された電気信号を出力する出力インタフェースを有する受信側経路とを備えた光送受信器において、

上記送信側経路に、擬似ランダムパターン信号を生成して上記多重化回路に出力する第1の擬似ランダムパターン生成器と、上記入力インタフェースを介して上記送信側経路に入力した擬似ランダムパターン信号を評価する第1の擬似ランダムパターン検出器とを備え、

上記受信側経路に、擬似ランダムパターン信号を生成して上記出力インタフェースに出力する第2の擬似ランダムパターン生成器と、上記多重分離回路を介して上記受信側経路に入力した擬似ランダムパターン信号を評価する第2の擬似ランダムパターン検出器とを備え、

上記擬似ランダムパターン信号を上記送信側経路の多重化回路から上記受信側 経路の多重分離回路へ送信する第1の折り返し経路と、

上記擬似ランダムパターン信号を上記受信側経路の光・電気変換部から上記送 信側経路の電気・光変換部へ送信する第2の折り返し経路とを

備えたことを特徴とする光送受信器。

【請求項2】 送信側経路において、入力インタフェースからの電気信号、 又は第1の擬似ランダムパターン生成器からの擬似ランダムパターン信号を選択 して、第1の擬似ランダムパターン検出器に出力する第1のセレクタを備え、

受信側経路において、多重分離回路からの電気信号、又は第2の擬似ランダム パターン生成器からの擬似ランダムパターン信号を選択して、第2の擬似ランダ ムパターン検出器に出力する第2のセレクタを備えた ことを特徴とする請求項1記載の光送受信器。

【請求項3】 送信側経路において、入力インタフェースからの電気信号、 又は第1の擬似ランダムパターン生成器からの擬似ランダムパターン信号を選択 する第1のセレクタと、上記入力インタフェースからの電気信号、又は上記第1 のセレクタの出力を選択して、第1の擬似ランダムパターン検出器に出力する第 3のセレクタとを備え、

受信側経路において、多重分離回路からの電気信号、又は第2の擬似ランダムパターン生成器からの擬似ランダムパターン信号を選択する第2のセレクタと、上記多重分離回路からの電気信号、又は上記第2のセレクタの出力を選択して、第2の擬似ランダムパターン検出器に出力する第4のセレクタとを備えたことを特徴とする請求項1記載の光送受信器。

【請求項4】 第1の擬似ランダムパターン生成器と第1の擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とし、

第2の擬似ランダムパターン生成器と第2の擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とする

ことを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項記載の光送受信器。

【請求項5】 第1及び第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器が

入力された擬似ランダムパターン信号を初期値として入力することにより、エラー検出比較用の擬似ランダムパターン信号を生成し、生成されたエラー検出比較用の擬似ランダムパターン信号と入力した擬似ランダムパターン信号を比較することで、擬似ランダムパターン検出を行い、

所定の初期化信号により、又は上記入力された擬似ランダムパターン信号を初期値として入力することにより、擬似ランダムパターン信号を生成することで、 擬似ランダムパターン生成を行う

ことを特徴とする請求項4記載の光送受信器。

【請求項6】 入力インタフェース、第1の擬似ランダムパターン生成器、

第1の擬似ランダムパターン検出器、及び多重化回路を集積して多重化集積回路 とし、

多重分離回路、第2の擬似ランダムパターン生成器、第2の擬似ランダムパターン検出器、及び出力インタフェースを集積して多重分離集積回路とする ことを特徴とする請求項1記載の光送受信器。

【請求項7】 入力インタフェース、第1の擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダムパターン検出器、多重化回路、多重分離回路、第2の擬似ランダムパターン生成器、第2の擬似ランダムパターン検出器、出力インタフェース、及び第1の折り返し経路を一体に集積して一体型多重化/多重分離集積回路とする

ことを特徴とする請求項1記載の光送受信器。

【請求項8】 電気信号を入力する入力インタフェースと、

入力された電気信号を時間多重する多重化回路と、

擬似ランダムパターン信号を生成して上記多重化回路に出力する擬似ランダム パターン生成器と、

上記入力インタフェースを介して入力された擬似ランダムパターン信号を評価 する擬似ランダムパターン検出器とを

備えたことを特徴とする多重化集積回路。

【請求項9】 擬似ランダムパターン生成器と擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とすることを特徴とする請求項8記載の多重化集積回路。

【請求項10】 入力された電気信号を多重分離する多重分離回路と、

多重分離された電気信号を出力する出力インタフェースと、

擬似ランダムパターン信号を生成して上記出力インタフェースに出力する擬似 ランダムパターン生成器と、

上記多重分離回路を介して入力された擬似ランダムパターン信号を評価する擬 似ランダムパターン検出器とを

備えたことを特徴とする多重分離集積回路。

【請求項11】 擬似ランダムパターン生成器と擬似ランダムパターン検出

器を一つの回路で構成した一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とする ことを特徴とする請求項10記載の多重分離集積回路。

【請求項12】 電気信号を入力する入力インタフェース、入力された電気信号を時間多重する多重化回路、擬似ランダムパターン信号を生成して上記多重化回路に出力する第1の擬似ランダムパターン生成器、上記入力インタフェースを介して入力された擬似ランダムパターン信号を評価する第1の擬似ランダムパターン検出器を有する多重化部と、

入力された電気信号を多重分離する多重分離回路、多重分離された電気信号を 出力する出力インタフェース、擬似ランダムパターン信号を生成して上記出力インタフェースに出力する第2の擬似ランダムパターン生成器、上記多重分離回路 を介して入力された擬似ランダムパターン信号を評価する第2の擬似ランダムパターン検出器を有する多重分離部と、

上記擬似ランダムパターン信号を上記多重化回路から上記多重分離回路に送信 する折り返し経路とを

備えたことを特徴とする一体型多重化/多重分離集積回路。

【請求項13】 第1の擬似ランダムパターン生成器と第1の擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とし、

第2の擬似ランダムパターン生成器と第2の擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とする ことを特徴とする請求項12記載の一体型多重化/多重分離集積回路。

【請求項14】 電気信号を入力する入力インタフェース、擬似ランダムパターン信号を生成する第1の擬似ランダムパターン生成器、上記入力インタフェースを介して入力された擬似ランダムパターン信号を評価する第1の擬似ランダムパターン検出器、入力された電気信号を時間多重する多重化回路、時間多重された電気信号を光信号に変換する電気・光変換部を有する送信側経路と、

入力された光信号を電気信号に変換する光・電気変換部、変換された電気信号 を多重分離する多重分離回路、擬似ランダムパターン信号を生成する第2の擬似 ランダムパターン生成器、上記多重分離回路を介して入力された擬似ランダムパ ターン信号を評価する第2の擬似ランダムパターン検出器、多重分離された電気 信号を出力する出力インタフェースを有する受信側経路と、

上記擬似ランダムパターン信号を上記送信側経路の多重化回路から上記受信側 経路の多重分離回路へ送信する第1の折り返し経路と、

上記擬似ランダムパターン信号を上記受信側経路の光・電気変換部から上記送 信側経路の電気・光変換部へ送信する第2の折り返し経路とを備えた光送受信器 の評価・試験方法であって、

上記光送受信器を実装基板上に配置すると共に、

上記出力インタフェースに接続する上記実装基板上の出力電気配線から、上記 入力インタフェースに接続する上記実装基板上の入力電気配線に折り返し電気配 線を上記実装基板上に配置し、

上記電気・光変換部の出力を第1の光ファイバを介して外部の擬似ランダムパターン検出機能に接続し、

上記光・電気変換部の入力を第2の光ファイバを介して外部の擬似ランダムパ ターン生成機能に接続する

ことを特徴とする光送受信器の評価・試験方法。

【請求項15】 外部の擬似ランダムパターン検出機能及び擬似ランダムパターン生成機能として、光測定器を使用する

ことを特徴とする請求項14記載の光送受信器の評価・試験方法。

【請求項16】 外部の擬似ランダムパターン検出機能及び擬似ランダムパターン生成機能として、正常に動作する別の光送受信器を使用する

ことを特徴とする請求項14記載の光送受信器の評価・試験方法。

【請求項17】 電気信号を入力する入力インタフェース、擬似ランダムパターン信号を生成する第1の擬似ランダムパターン生成器、上記入力インタフェースを介して入力された擬似ランダムパターン信号を評価する第1の擬似ランダムパターン検出器、入力された電気信号を時間多重する多重化回路、時間多重された電気信号を光信号に変換する電気・光変換部を有する送信側経路と、

入力された光信号を電気信号に変換する光・電気変換部、変換された電気信号 を多重分離する多重分離回路、擬似ランダムパターン信号を生成する第2の擬似 ランダムパターン生成器、上記多重分離回路を介して入力された擬似ランダムパターン信号を評価する第2の擬似ランダムパターン検出器、多重分離された電気信号を出力する出力インタフェースを有する受信側経路と、

上記擬似ランダムパターン信号を上記送信側経路の多重化回路から上記受信側 経路の多重分離回路へ送信する折り返し経路とを備えた光送受信器の評価・試験 方法であって、

上記光送受信器を実装基板上に配置すると共に、

上記出力インタフェースに接続する上記実装基板上の出力電気配線から、上記 入力インタフェースに接続する上記実装基板上の入力電気配線に折り返し電気配 線を上記実装基板上に配置し、

上記擬似ランダムパターン信号を上記電気・光変換部の出力に接続した第1の 光ファイバから、上記光・電気変換部の入力に接続した第2の光ファイバに送信 するための折り返し光ファイバを接続し、

上記実装基板上の入力電気配線を外部の擬似ランダムパターン生成機能に接続 し、

上記実装基板上の出力電気配線を外部の擬似ランダムパターン検出機能に接続 する

ことを特徴とする光送受信器の評価・試験方法。

【請求項18】 外部の擬似ランダムパターン検出機能及び擬似ランダムパターン生成機能として、電気測定器を使用する

ことを特徴とする請求項17記載の光送受信器の評価・試験方法。

【請求項19】 外部の擬似ランダムパターン検出機能及び擬似ランダムパターン生成機能として、正常に動作する別の光送受信器を使用する

ことを特徴とする請求項17記載の光送受信器の評価・試験方法。

【請求項20】 電気信号を入力する入力インタフェース、擬似ランダムパターン信号を生成する第1の擬似ランダムパターン生成器、上記入力インタフェースを介して入力された擬似ランダムパターン信号を評価する第1の擬似ランダムパターン検出器、入力された電気信号を時間多重する多重化回路、時間多重された電気信号を光信号に変換する電気・光変換部を有する送信側経路と、

入力された光信号を電気信号に変換する光・電気変換部、変換された電気信号を多重分離する多重分離回路、擬似ランダムパターン信号を生成する第2の擬似ランダムパターン生成器、上記多重分離回路を介して入力された擬似ランダムパターン信号を評価する第2の擬似ランダムパターン検出器、多重分離された電気信号を出力する出力インタフェースを有する受信側経路と、

上記擬似ランダムパターン信号を上記送信側経路の多重化回路から上記受信側 経路の多重分離回路へ送信する折り返し経路とを備えた光送受信器の評価・試験 方法であって、

上記光送受信器を実装基板上に配置すると共に、

上記出力インタフェースに接続する上記実装基板上の出力電気配線から、上記 入力インタフェースに接続する上記実装基板上の入力電気配線に折り返し電気配 線を上記実装基板上に配置し、

上記擬似ランダムパターン信号を上記電気・光変換部の出力に接続した第1の 光ファイバから、上記光・電気変換部の入力に接続した第2の光ファイバに送信 するための折り返し光ファイバを接続する

ことを特徴とする光送受信器の評価・試験方法。

【請求項21】 入力電気配線にフレームパターンの生成、送受信を行うフレーマ回路の擬似ランダムパターン生成機能を接続し、

出力電気配線に上記フレーマ回路の擬似ランダムパターン検出機能を接続する ことを特徴とする請求項20記載の光送受信器の評価・試験方法。

【請求項22】 フレーマ回路が擬似ランダムパターン信号をフレームパターンに埋め込んで送信する

ことを特徴とする請求項21記載の光送受信器の評価・試験方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、入力された電気信号を時間多重し光信号に変換して出力すると共 に入力された光信号を電気信号に変換し多重分離して出力する光送受信器、この 光送受信器に使用する多重化集積回路、多重分離集積回路、一体型多重化/多重 分離集積回路、及び光送受信器の評価・試験方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

図19は、例えば文献、鈴木他「MUX/DEMUX内蔵3.3V動作2.5 Gbit/s光トランシーバ」1998年電子情報通信学会通信ソサエティ大会、予稿集B-10-70、P392に示されている一般的な高速光送受信器の構成を示すブロック図である。図において、1は光送受信器、2は光送受信器1の外部から入力されるパラレルデータ信号を受ける低速パラレル入力インタフェース(I/F)、3は光送受信器1に入力されたパラレルデータ信号を時間多重する多重化回路(MUX)、4は多重化回路3の出力電気信号を光信号に変換する電気・光変換部(E/O)、5は多重化回路3と電気・光変換部4から構成される送信部、6は低速パラレル入力インタフェース2と送信部5から構成される送信側経路(TX)である。

[0003]

また、図19において、7は外部から入力される光信号を電気信号に変換する光・電気変換部(O/E)、8は光・電気変換部7の出力信号を多重分離する多重分離回路(DEMUX)、9は光・電気変換部7と多重分離回路8から構成される受信部、10は多重分離回路8の出力パラレル信号を外部に出力する低速パラレル出力インタフェース(I/F)、11は低速パラレル出力インタフェース10と受信部9から構成される受信側経路(RX)である。

[0004]

図20、図21、図22はそれぞれ光送受信器1の第1、第2、第3の評価・ 試験方法を示す図である。ただし、光送受信器1の内部の構成部品は省略してい る。図20、図21、図22において、12は光送受信器1を載せる光送受信器 実装基板、13は外部からのパラレル電気信号を光送受信器1の低速パラレル入 カインタフェース2に入力するための光送受信器実装基板12上の入力電気配線 、14は光送受信器1からの出力パラレル信号を光送受信器実装基板12の外部 に出力するための光送受信器実装基板12上の出力電気配線である。

[0005]

また、図20、図21、図22において、15は送信部5から光信号を出力するための第1の光ファイバ、16は受信部9に光信号を入力するための第2の光ファイバ、17は擬似ランダムパターン生成機能(PN_G)と擬似ランダムパターン使出機能(PN_G)と擬似ランダムパターン生成機能(PN_C)を持つ光測定器、18は擬似ランダムパターン生成機能(PN_C)を持つ電気測定器、19は送信部5から出力される光信号を受信部9に折り返すための折り返し光ファイバ、20は低速パラレル出力インタフェース10の出力信号を低速パラレル入力インタフェース2に折り返すための光送受信器実装基板12上の折り返し電気配線である。

[0006]

次に動作について説明する。

まず光送受信器1の動作について図19を用いて説明する。外部からの第1のパラレル電気信号は低速パラレル入力インタフェース2を介して光送受信器1に入力される。入力されたパラレル電気信号は多重化回路3によって時間多重され第1の高速シリアル信号となる。この第1の高速シリアル信号は電気・光変換部4において光信号に変換され外部に出力される。

[0007]

外部から入力される高速シリアル光信号は、光・電気変換部7において第2の 高速シリアル電気信号に変換される。この第2の高速シリアル電気信号は多重分 離回路8において時間分離され第2の低速パラレル信号となり、この第2の低速 パラレル信号は低速パラレル出力インタフェース10を介して光送受信器1の外 部へ出力される。

[0008]

次に図20に示す第1の評価・試験方法について説明する。電気測定器18のPN_Gにより生成される第1の擬似ランダムパターン信号(以下、PNパターン信号)は、入力電気配線13を介して光送受信器1に入力され、送信部5によって光信号に変換された後に、第1の光ファイバ15を介して光測定器17に入力される。光測定器17のPN_Cにより、光送受信器1から入力された第1のPNパターン信号の誤りの有無を調べることで、送信側経路6に不具合があるか

どうかを試験・評価する。

[0009]

同様に光測定器 17の PN_Gにより生成される第2の PNパターン信号は、第2の光ファイバ16を介して光送受信器 1に入力され、受信部9によって電気信号に変換された後、出力電気配線 14を介して電気測定器 18に入力される。電気測定器 18の PN_Cにより、光送受信器 1から入力された第2の PNパターン信号の誤りの有無を調べることで、受信側経路 11に不具合があるかどうかを試験・評価する。

[0010]

次に図21に示す第2の評価・試験方法について説明する。電気測定器18のPN_Gにより生成されるPNパターン信号は、入力電気配線13を介して光送受信器1に入力され、送信部5において光信号に変換され出力される。この光信号は折り返し光ファイバ19を介して受信部9に入力され、電気信号に変換された後、出力電気配線14を介して電気測定器18に入力される。電気測定器18のPN_Cにより、入力されたPNパターン信号の誤りの有無を調べることで、光送受信器1の送信側経路6と受信側経路11の両方、つまり光ファイバ経路、光送受信器実装基板12を含めて、光送受信器1全体に不具合があるかどうかを一度に評価・試験する。

[0011]

次に図22に示す第3の評価・試験方法について説明する。光測定器17のPN_Gにより生成されるPNパターン信号は第2の光ファイバ16を介して光送受信器1に入力され、受信部9において電気信号に変換される。この電気信号は折り返し電気配線20を介して、低速パラレル入力インタフェース2に入力され、送信部5において光信号に変換された後、第1の光ファイバ15を介して光測定器17に入力される。光測定器17のPN_Cにより、入力されたPNパターン信号の誤りの有無を調べることで、受信側経路11と送信側経路6の両方、つまり評価・試験系、光送受信器実装基板12を含めて、光送受信器1全体に不具合があるかどうかを一度に評価・試験する。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】

従来の光送受信器とその評価・試験方法は、以上のように構成され、実施されているので、送信側経路6全体、受信側経路11全体、又は光送受信器1全体を一括して評価・試験を行うことはできるが、不具合が存在した場合に、光送受信器実装基板12と光送受信器1内のどの経路に不具合があるかを特定することができないという課題があった。

[0013]

また、従来の評価・試験方法では、光測定器 17、電気測定器 18等の測定器 を1台又は2台を使用するため、評価・試験系が大きくなるといった課題があっ た。

[0014]

この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、不具合が存在 した場合に、どの経路に不具合があるのかを特定することができる光送受信器、 多重化集積回路、多重分離集積回路、一体型多重化/多重分離集積回路及び光送 受信器の評価・試験方法を得ることを目的とする。

[0015]

また、この発明は評価・試験系を縮小して評価・試験の簡素化を図ることができる光送受信器の評価・試験方法を得ることを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】

この発明に係る光送受信器は、送信側経路に第1の擬似ランダムパターン生成器と第1の擬似ランダムパターン検出器とを備え、受信側経路に第2の擬似ランダムパターン生成器と第2の擬似ランダムパターン検出器とを備え、擬似ランダムパターン信号を送信側経路から受信側経路へ送信する第1の折り返し経路と、擬似ランダムパターン信号を受信側経路から送信側経路へ送信する第2の折り返し経路とを備えたものである。

[0017]

この発明に係る光送受信器は、送信側経路において、入力インタフェースから の電気信号、又は第1の擬似ランダムパターン生成器からの擬似ランダムパター ン信号を選択して、第1の擬似ランダムパターン検出器に出力する第1のセレクタを備え、受信側経路において、多重分離回路からの電気信号、又は第2の擬似ランダムパターン生成器からの擬似ランダムパターン信号を選択して、第2の擬似ランダムパターン検出器に出力する第2のセレクタを備えたものである。

[0018]

この発明に係る光送受信器は、送信側経路において、入力インタフェースからの電気信号、又は第1の擬似ランダムパターン生成器からの擬似ランダムパターン信号を選択する第1のセレクタと、入力インタフェースからの電気信号、又は第1のセレクタの出力を選択して、第1の擬似ランダムパターン検出器に出力する第3のセレクタとを備え、受信側経路において、多重分離回路からの電気信号、又は第2の擬似ランダムパターン信号を選択する第2のセレクタと、多重分離回路からの電気信号、又は第2のセレクタの出力を選択して、第2の擬似ランダムパターン検出器に出力する第4のセレクタとを備えたものである。

[0019]

この発明に係る光送受信器は、第1の擬似ランダムパターン生成器と第1の擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とし、第2の擬似ランダムパターン生成器と第2の擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とするものである。

[0020]

この発明に係る光送受信器は、第1及び第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器が、入力された擬似ランダムパターン信号を初期値として入力することにより、エラー検出比較用の擬似ランダムパターン信号を生成し、生成されたエラー検出比較用の擬似ランダムパターン信号と入力した擬似ランダムパターン信号を比較することで、擬似ランダムパターン検出を行い、所定の初期化信号により、又は入力された擬似ランダムパターン信号を初期値として入力することにより、擬似ランダムパターン信号を生成することで、擬似ランダムパターン生成を行うものである。

[0021]

この発明に係る光送受信器は、入力インタフェース、第1の擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダムパターン検出器、及び多重化回路を集積して多重化集積回路とし、多重分離回路、第2の擬似ランダムパターン生成器、第2の擬似ランダムパターン検出器、及び出力インタフェースを集積して多重分離集積回路とするものである。

[0022]

この発明に係る光送受信器は、入力インタフェース、第1の擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダムパターン検出器、多重化回路、多重分離回路、第2の擬似ランダムパターン生成器、第2の擬似ランダムパターン検出器、出力インタフェース、及び第1の折り返し経路を一体に集積して一体型多重化/多重分離集積回路とするものである。

[0023]

この発明に係る多重化集積回路は、入力インタフェースと、多重化回路と、擬 似ランダムパターン生成器と、擬似ランダムパターン検出器とを備えたものであ る。

[0024]

この発明に係る多重化集積回路は、擬似ランダムパターン生成器と擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した一体型擬似ランダムパターン生成・検 出器とするものである。

[0025]

この発明に係る多重分離集積回路は、多重分離回路と、出力インタフェースと、 擬似ランダムパターン生成器と、 擬似ランダムパターン検出器とを備えたものである。

[0026]

この発明に係る多重分離集積回路は、擬似ランダムパターン生成器と擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した一体型擬似ランダムパターン生成・ 検出器とするものである。

[0027]

この発明に係る一体型多重化/多重分離集積回路は、入力インタフェース、多重化回路、第1の擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダムパターン検出器を有する多重化部と、多重分離回路、出力インタフェース、第2の擬似ランダムパターン生成器、第2の擬似ランダムパターン検出器を有する多重分離部と、擬似ランダムパターン信号を多重化回路から多重分離回路に送信する折り返し経路とを備えたものである。

[0028]

この発明に係る一体型多重化/多重分離集積回路は、第1の擬似ランダムパターン生成器と第1の擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とし、第2の擬似ランダムパターン生成器と第2の擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とするものである。

[0029]

この発明に係る光送受信器の評価・試験方法は、入力インタフェース、第1の 擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダムパターン検出器、多重化回路 、電気・光変換部を有する送信側経路と、光・電気変換部、多重分離回路、第2 の擬似ランダムパターン生成器、第2の擬似ランダムパターン検出器、出力イン タフェースを有する受信側経路と、擬似ランダムパターン信号を送信側経路の多 重化回路から受信側経路の多重分離回路へ送信する第1の折り返し経路と、擬似 ランダムパターン信号を受信側経路から送信側経路へ送信する第2の折り返し経 路とを備えた光送受信器の評価・試験方法であって、光送受信器を実装基板上に 配置すると共に、出力インタフェースに接続する実装基板上の出力電気配線から 、入力インタフェースに接続する実装基板上の入力電気配線に折り返し電気配線 を実装基板上に配置し、電気・光変換部の出力を第1の光ファイバを介して外部 の擬似ランダムパターン検出機能に接続し、光・電気変換部の入力を第2の光ファイバを介して外部の擬似ランダムパターン生成機能に接続するものである。

[0030]

この発明に係る光送受信器の評価・試験方法は、外部の擬似ランダムパターン 検出機能及び擬似ランダムパターン生成機能として、光測定器を使用するもので ある。

[0031]

この発明に係る光送受信器の評価・試験方法は、外部の擬似ランダムパターン 検出機能及び擬似ランダムパターン生成機能として、正常に動作する別の光送受 信器を使用するものである。

[0032]

この発明に係る光送受信器の評価・試験方法は、入力インタフェース、第1の 擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダムパターン検出器、多重化回路 、電気・光変換部を有する送信側経路と、光・電気変換部、多重分離回路、第2 の擬似ランダムパターン生成器、第2の擬似ランダムパターン検出器、出力イン タフェースを有する受信側経路と、擬似ランダムパターン信号を送信側経路から 受信側経路へ送信する折り返し経路とを備えた光送受信器の評価・試験方法であって、光送受信器を実装基板上に配置すると共に、出力インタフェースに接続する実装基板上の 入力電気配線に折り返し電気配線を実装基板上に配置し、擬似ランダムパターン 信号を電気・光変換部の出力に接続した第1の光ファイバから、光・電気変換部 の入力に接続した第2の光ファイバに送信するための折り返し光ファイバを接続 し、実装基板上の入力電気配線を外部の擬似ランダムパターン生成機能に接続し 、実装基板上の出力電気配線を外部の擬似ランダムパターン検出機能に接続する ものである。

[0033]

この発明に係る光送受信器の評価・試験方法は、外部の擬似ランダムパターン 検出機能及び擬似ランダムパターン生成機能として、電気測定器を使用するもの である。

[0034]

この発明に係る光送受信器の評価・試験方法は、外部の擬似ランダムパターン 検出機能及び擬似ランダムパターン生成機能として、正常に動作する別の光送受 信器を使用するものである。

[0035]

この発明に係る光送受信器の評価・試験方法は、入力インタフェース、第1の 擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダムパターン検出器、多重化回路 、電気・光変換部を有する送信側経路と、光・電気変換部、多重分離回路、第2 の擬似ランダムパターン生成器、第2の擬似ランダムパターン検出器、出力イン タフェースを有する受信側経路と、擬似ランダムパターン信号を送信側経路から 受信側経路へ送信する折り返し経路とを備えた光送受信器の評価・試験方法であって、光送受信器を実装基板上に配置すると共に、出力インタフェースに接続する実装基板上の 入力電気配線に折り返し電気配線を実装基板上に配置し、擬似ランダムパターン 信号を電気・光変換部の出力に接続した第1の光ファイバから、光・電気変換部 の入力に接続した第2の光ファイバに送信するための折り返し光ファイバを接続 するものである。

[0036]

この発明に係る光送受信器の評価・試験方法は、入力電気配線にフレームパターンの生成、送受信を行うフレーマ回路の擬似ランダムパターン生成機能を接続し、出力電気配線にフレーマ回路の擬似ランダムパターン検出機能を接続するものである。

[0037]

この発明に係る光送受信器の評価・試験方法は、フレーマ回路が擬似ランダム パターン信号をフレームパターンに埋め込んで送信するものである。

[0038]

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の一形態を説明する。

実施の形態1.

図1はこの発明の実施の形態1による光送受信器の構成を示すブロック図である。なお、図19と共通する部分には同一符号を付してその説明を省略する。図において、21は第1の擬似ランダムパターン検出器(PN_C)、22は第1の擬似ランダムパターン検出器21の第1のエラー出力、23は第1の擬似ランダムパターン生成器2

3と低速パラレル入力インタフェース2の出力信号を選択する第1のセレクタ(SEL)、25は第1の擬似ランダムパターン検出器21と第1のエラー出力22と第1の擬似ランダムパターン生成器23と第1のセレクタ24から構成される第1の擬似ランダムパターン生成・検出部(PN_G&C)である。

[0039]

また、図1において、26は第2の擬似ランダムパターン検出器(PN_C)、27は第2の擬似ランダムパターン検出器26の第2のエラー出力、28は第2の擬似ランダムパターン生成器(PN_G)、29は第2の擬似ランダムパターン生成器28と多重分離回路8の出力信号を選択する第2のセレクタ(SEL)、30は第2の擬似ランダムパターン検出器26と第2のエラー出力27と第2の擬似ランダムパターン生成器28と第2のセレクタ29から構成される第2の擬似ランダムパターン生成・検出部(PN_G&C)である。

[0040]

さらに、図1において、31は多重化回路3から高速シリアル信号を直接多重分離回路8へ折り返す第1の折り返し経路、32は光・電気変換部7から高速シリアル信号を直接電気・光変換部4へ折り返す第2の折り返し経路である。この第1の折り返し経路31、第2の折り返し経路32は常に接続されており、通常動作時と評価・試験時にセレクタ等の信号切換器(図示せず)により、信号の進行方向が決定される。ここで、第1の折り返し経路31と第2の折り返し経路32は兼用することも可能である。また、第1の折り返し経路31が多重化回路3から多重分離回路8へと、第2の折り返し経路32が多重分離回路8から多重化回路3へと直接接続されることも可能である。

[0041]

次に動作について説明する。

低速パラレル入力インタフェース2の動作を評価・試験する場合は、低速パラレル入力インタフェース2に電気測定器等からPNパターン信号を入力し、第1の擬似ランダムパターン検出器21により、入力されたPNパターン信号を評価する。PNパターン信号に誤りが検出された場合は第1のエラー出力22から信号を出力する。

[0042]

また、送信部5の評価・試験を行う場合は、第1の擬似ランダムパターン生成器23によりPNパターン信号を生成し、第1のセレクタ24で第1の擬似ランダムパターン生成器23の出力を選択してPNパターン信号を送信部5に入力して、光信号に変換されたPNパターン信号を光測定器等の擬似ランダムパターン検出機能を用いて評価する。

[0043]

さらに、送信側経路6全体を評価する場合は、低速パラレル入力インタフェース2に電気測定器等からPNパターン信号を入力し、第1のセレクタ24が低速パラレル入力インタフェース2の出力信号を選択して送信部5にPNパターン信号を入力し、送信部5から出力される光信号に変換されたPNパターン信号を光測定器等で評価する。

[0044]

さらに、受信側経路11の受信部9の評価・試験を行う場合は、光測定器等から入力されたPNパターン信号を第2の擬似ランダムパターン検出器26により評価する。PNパターン信号に誤りを検出した場合は第2のエラー出力27から信号を出力する。

[0045]

さらに、低速パラレル出力インタフェース10の評価・試験を行う場合は、第2の擬似ランダムパターン生成器28により生成したPNパターン信号を第2のセレクタ29と低速パラレル出力インタフェース10を介して出力し、電気測定器等の擬似ランダムパターン検出機能を用いて評価する。

[0046]

さらに、受信側経路11全体を評価・試験する場合は、第2のセレクタ29において多重分離回路8の出力信号を選択することにより、低速パラレル出力インタフェース10にPNパターン信号を入力し、電気測定器等でこのPNパターン信号を評価する。

[0047]

さらに、多重化回路3と多重分離回路8の一括評価・試験を行う場合は、第1

の擬似ランダムパターン生成器23により生成されたPNパターン信号を、第1のセレクタ24-多重化回路3-第1の折り返し経路31-多重分離回路8-第2の擬似ランダムパターン検出器26の経路で通し、第2の擬似ランダムパターン検出器26により評価する。

[0048]

同様に、低速パラレル入力インタフェース2-多重化回路3-第1の折り返し 経路31-多重分離回路8の評価・試験と、多重化回路3-多重分離回路8-低 速パラレル出力インタフェース10の評価・試験と、低速パラレル入力インタフェース2-多重化回路3-第1の折り返し経路31-多重分離回路8-低速パラ レル出力インタフェース10の評価・試験とを、第1の折り返し経路31を用い ることによって行うことができる。

[0049]

さらに、電気・光変換部4と光・電気変換部7の一括評価・試験を行う場合には、光測定器等からPNパターン信号を光・電気変換部7に入力し、第2の折り返し経路32と電気・光変換部4を介して光測定器等に出力し、PNパターン信号を光測定器等の擬似ランダム検出機能を用いて評価する。

[0050]

第1擬似ランダムパターン生成・検出部25を使用した上記評価・試験において、第1のセレクタ24で第1の擬似ランダムパターン生成器23の出力を選択し、第1の擬似ランダムパターン検出器21にPN信号を入力することにより、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25において、擬似ランダムパターン生成機能と擬似ランダムパターン検出機能を同時に行うことができる。第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30についても同様である。

[0051]

光送受信器1を通常動作させる場合は、第1のセレクタ24は低速パラレル入力インタフェース2の出力を選択し、低速パラレル入力インタフェース2から通常のデータ電気信号を入力し、送信側経路6を素通りさせる。また、第2のセレクタ29は多重分離回路8の出力を選択し、受信部9に通常のデータ光信号を入力し、受信側経路11を素通りさせる。



[0052]

図2は第1及び第2の擬似ランダムパターン生成器23,28の構成を示すブロック図である。この例では、パラレルデータ数16本、PN段数31段として説明する。図において、33は31個のDタイプフリップフロップ(DFF)をパラレルに配置した第1のシフトレジスタ、34は第1のシフトレジスタ33を初期化する初期化信号、35は第1のシフトレジスタ33から出力される31本パラレルの第1の出力パラレル信号、36は排他的論理和ゲートを配置した第1のEXOR群、37は第1のEXOR群36から出力される16本パラレルに変換された第1のPNパターン出力信号、38は第1のEXOR群36から出力される31本パラレルに変換された第2のPNパターン出力信号である。

[0053]

次に図2に示す第1及び第2の擬似ランダムパターン生成器23,28の動作 について説明する。

例えばオール「1」の初期化信号34によって適当に初期化された第1のシフトレジスタ33から出力される第1の出力パラレル信号35は、第1のEXOR群36において16本パラレルの第1のPNパターン出力信号37と、31本パラレルの第2のPNパターン出力信号38とに変換される。

[0054]

第2のPNパターン出力信号38を第1のシフトレジスタ33にフィードバックすることにより、第1のシフトレジスタ33一第1の出力パラレル信号35一第1のEXOR群36一第2のPNパターン出力信号38一第1のシフトレジスタ33というループで、次に初期化信号34が入力されるまでPNパターン信号は生成され続ける。第1のPNパターン出力信号37は光送受信器1のそれぞれの経路に挿入され、光送受信器1の評価に用いられる。

[0055]

図3は第1及び第2の擬似ランダムパターン検出器21,26の構成を示すブロック図である。図2に示す第1及び第2の擬似ランダムパターン生成器23,28の例と同様に、パラレルデータ数16本、PN段数31段として説明する。図3において、39は16本パラレルのPNパターン入力信号、40はDFF1

6個をパラレルに配置した第2のシフトレジスタ、41は第2のシフトレジスタ 40から出力される16本パラレルの第2の出力パラレル信号、42はPNパタ ーン入力信号39と第2の出力パラレル信号41を並列に並べた32本パラレル 信号である。

[0056]

また、図3において、43は第5のセレクタ、44は第5のセレクタ43の入力切替を行う選択信号、45はDFF31個をパラレルに配置した第3のシフトレジスタ、46は第2のEXOR群、47は16本パラレルの第3のPNパターン出力信号、48は31本パラレルの第4のPNパターン出力信号、49は第2の出力パラレル信号41と第3のPNパターン出力信号47の符号比較を行いエラーを検出するエラー検出器、50はエラー検出器49から出力されるエラー出力である。

[0057]

次に図3に示す第1及び第2の擬似ランダムパターン検出器21,26の動作 について説明する。

図4は16並列のPNパターン入力信号39と第2の出力パラレル信号41を並列に並べた32本のパラレル信号を示す図である。PNパターン入力信号39と第2のシフトレジスタ40からの第2の出力パラレル信号41は、図4に示すように合わされて、32本パラレル信号42として第5のセレクタ43に入力される。

[0058]

第5のセレクタ43は選択信号44により32本パラレル信号42を選択し、 第3のシフトレジスタ45に初期値として入力する。ただし、入力されるのは3 1本のパラレル信号で32本目の信号は入力されない。初期値としてパラレル信 号が第3のシフトレジスタ45に入力された後、第5のセレクタ43は選択信号 44によって入力信号を、第2のEXOR群46からの第4のPNパターン出力 信号48に切り替える。

[0059]

· 第3のシフトレジスタ45から出力されるパラレル信号は第2のEXOR群4

6に入力され、16本パラレルの第3のPNパターン出力信号47と、31本パラレルの第4のPNパターン出力信号48に変換される。この第4のPNパターン出力信号48は、第5のセレクタ43を介して第3のシフトレジスタ45に入力されるので、上述した第1及び第2の擬似ランダムパターン生成器23,28の動作と同様に、次に初期値が入力されるまでPNパターンが生成され続ける。第3のPNパターン出力信号47と第2の出力パラレル信号41は、エラー検出器49において符号比較され、両者の間に誤りが検出された場合はエラー出力50からエラー信号が出力される。

[0060]

以上のように、この実施の形態1によれば、光送受信器1が、送信側経路6に第1の擬似ランダムパターン検出器21と第1の擬似ランダムパターン生成器23を備え、受信側経路11に第2の擬似ランダムパターン検出器26と第2の擬似ランダムパターン生成器28を備えることにより、光送受信器1全体、送信側経路6、受信側経路11の評価・試験だけでなく、光送受信器1内部の個別部分の評価・試験が可能となり、光送受信器1内に不具合があった場合に、その不具合経路を特定することができるという効果が得られる。

[0061]

また、この実施の形態1によれば、第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部25,30はPNパターン信号の生成機能と検出機能を同時に動作させることで、複数の経路の評価・試験を同時に行うことができ、光送受信器1の評価・試験を効率的に行うことができるという効果が得られる。

[0062]

実施の形態2.

図5はこの発明の実施の形態2による光送受信器1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器(PN_GC)の構成を示すブロック図であり、図において、図2、図3と共通する部分には同一符号を付してその説明を省略する。

[0063]

図5に示す一体型擬似ランダムパターン生成・検出器の構成と、図3に示す第 1及び第2の擬似ランダムパターン検出器21,26との構成の違いは、図5に おいて、第3のシフトレジスタ45に、例えばオール「1」等の適当な初期値を与える初期化信号34が入力される点と、また、第3のPNパターン出力信号47が、エラー検出器49に入力されるのと共に、PNパターン生成機能によって生成されたPNパターン信号として出力される点である。ここで生成されたPNパターン信号は、図1に示す第1のセレクタ24あるいは第2のセレクタ29に入力される。

[0064]

次に動作について説明する。

図5において、この一体型擬似ランダムパターン生成・検出器を擬似ランダムパターン生成器として使用する場合には、第5のセレクタ43は第4のPNパターン出力信号48を選択し、初期化信号34から適当な初期値を第3のシフトレジスタ45に与えて16本パラレルの第3のPNパターン出力信号47を生成しPNパターン信号として出力する。

[0065]

また、図5において、この一体型擬似ランダムパターン生成・検出器を擬似ランダムパターン検出器として使用する場合には、第5のセレクタ43は32本パラレル信号42を選択し、初期値として第3のシフトレジスタ45に入力する。その後は実施の形態1の第1及び第2の擬似ランダムパターン検出器21,26と同様の動作でPNパターン信号を生成し、エラー検出器49において第3のPNパターン出力信号47と第2の出力パラレル信号41を比較し、両者に誤りがあった場合はエラー出力50からエラー信号を出力する。

[0066]

また、PNパターン信号は初期値として任意のPNパターン信号で生成することが可能なので、PNパターン信号検出時の初期値を用いてPNパターン信号の生成を開始すれば、この一体型擬似ランダムパターン生成・検出器において、同時にPNパターン信号の生成機能と検出機能を動作させることができる。

[0067]

以上のように、この実施の形態2によれば、一体型擬似ランダムパターン生成 ・検出器が、一つの回路で擬似ランダムパターン生成機能と検出機能を保有する ことで、回路規模を抑え、低消費電力化を実現できるという効果が得られる。

[0068]

また、この実施の形態2によれば、この一体型擬似ランダムパターン生成・検 出器を、擬似ランダムパターンの生成機能と検出機能として同時に動作させるこ とで、複数の経路の評価・試験を同時に行うことができ、光送受信器1の評価・ 試験を効率的に行うことができるという効果が得られる。

[0069]

実施の形態3.

図6はこの発明の実施の形態3による光送受信器の構成を示すブロック図であり、図1、図19と共通する部分には同一符号を付してその説明を省略する。図6において、51は実施の形態2で示した第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器(PN_GC)、52は第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器と同様の構成を持つ第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器(PN_GC)である。

[0070]

なお、動作については、実施の形態1に説明されているものと同様であるので 省略する。ただし、第1及び第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器5 1,52は、実施の形態1による第1の擬似ランダムパターン検出器21と第1 の擬似ランダムパターン生成器23、第2の擬似ランダムパターン検出器26と 第2の擬似ランダムパターン生成器28の両方の機能を共に兼ねている。

[0071]

以上のように、この実施の形態3によれば、光送受信器1が、送信側経路6に第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器51を備え、受信側経路11に第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器52を備えることにより、光送受信器1全体、送信側経路6、受信側経路11の評価・試験だけでなく、光送受信器1内部の個別部分の評価・試験が可能となり、光送受信器1内に不具合があった場合に、その不具合経路を特定することができるという効果が得られる。

[0072]

また、この実施の形態3によれば、第1、第2の一体型擬似ランダムパターン

生成・検出器 5 1, 5 2 を用いることにより、回路規模を抑え、低消費電力化した光送受信器 1 を実現できるという効果が得られる。

[0073]

さらに、この実施の形態3によれば、第1及び第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出部51,52はPNパターン信号の生成機能と検出機能を同時に動作させることで、複数の経路の評価・試験を同時に行うことができ、光送受信器1の評価・試験を効率的に行うことができるという効果が得られる。

[0074]

実施の形態4.

図7はこの発明の実施の形態4による光送受信器1内の送信側経路6と受信側経路11に配置される第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25と第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30の構成を示すブロック図である。実施の形態1における図1の第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部25、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30と共通する部分には、同一符号を付してその説明を省略し、光送受信器1としての構成は、図1と同様のため省略する。

[0075]

図1と図7では、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25において、第 1の擬似ランダムパターン検出器21、第1の擬似ランダムパターン生成器23 と、第1のセレクタ24の順序が逆であり、同様に第2の擬似ランダムパターン 生成・検出部30において、第2の擬似ランダムパターン検出器26、第2の擬 似ランダムパターン生成器28と、第2のセレクタ29の順序が逆である点が異 なっている。

[0076]

次に動作について説明する。

ここでは、図7を用いて、送信側経路6に配置される第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25の動作について説明するが、受信側経路11に配置される第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30の動作についても同様である。また、光送受信器1全体の動作は実施の形態1に説明されているものと同様であるため省略する。



低速パラレル入力インタフェース2から入力されたPNパターン信号は、第1のセレクタ24に入力された後に、第1の擬似ランダムパターン検出器21に入力されるため、低速パラレル入力インタフェース2-第1のセレクタ24の経路の評価・試験を行うことができる。第1の擬似ランダムパターン検出器21はPNパターン信号を評価し誤りを検出する。

[0078]

また、第1の擬似ランダムパターン生成器23で生成されたPNパターン信号 は第1のセレクタ24を介して、多重化回路3に入力されるため、第1のセレク タ24と多重化回路3を含めた経路の評価を行うことができる。

[0079]

図7に示す第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25では、各々の経路を 評価・試験を行う際に、第1のセレクタ24を介しているので、第1のセレクタ 24を重複して評価・試験を行うことになり、第1のセレクタ24をクロスチェ ックすることができる。

[0080]

以上のように、この実施の形態4によれば、光送受信器1が、送信側経路6に第1の擬似ランダムパターン検出器21、第1の擬似ランダムパターン生成器23を備え、受信側経路11に第1の擬似ランダムパターン検出器26、第2の擬似ランダムパターン生成器28を備えることにより、光送受信器1全体、送信側経路6、受信側経路11の評価・試験だけでなく、光送受信器1内部の個別部分の評価・試験が可能となり、光送受信器1内に不具合があった場合に、その不具合経路を特定することができるという効果が得られる。

[0081]

また、この実施の形態4によれば、実施の形態1の光送受信器1では不可能であった、第1のセレクタ24又は第2のセレクタ29を含めた経路のクロスチェックを行うことができるという効果が得られる。

[0082]

実施の形態5.

この発明の実施の形態5による光送受信器1内の送信側経路6に配置される第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25の構成を示すブロック図は、実施の形態4の図7における第1の擬似ランダムパターン検出器21と第1の擬似ランダムパターン生成器23を、実施の形態3の図6における第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器51に置き換えたものであり、受信側経路11に配置される第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30の構成も、第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器52に置き換えたものである。

[0083]

なお、動作の説明は実施の形態4の説明と同様であるので省略する。ただし、第1及び第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器51,52は、実施の形態1による第1の擬似ランダムパターン検出器21と第1の擬似ランダムパターン生成器23、第2の擬似ランダムパターン検出器26と第2の擬似ランダムパターン生成器28の両方の機能を共に兼ねている。

[0084]

以上のように、この実施の形態5によれば、光送受信器1が、送信側経路6に第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器51を備え、受信側経路11に第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器52を備えることにより、光送受信器1全体、送信側経路6、受信側経路11の評価・試験だけでなく、光送受信器1内部の個別部分の評価・試験が可能となり、光送受信器1内に不具合があった場合に、その不具合経路を特定することができるという効果が得られる。

[0085]

また、この実施の形態5によれば、実施の形態1の光送受信器1では不可能であった、第1のセレクタ24又は第2のセレクタ29を含めた経路のクロスチェックを行うことができるという効果が得られる。

[0086]

さらに、この実施の形態5によれば、第1及び第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器51,52を用いることにより、回路規模を抑え、低消費電力化した第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部25,30を実現できるという効果が得られる。

[0087]

実施の形態 6.

図8はこの発明の実施の形態6による光送受信器1内の送信側経路6と受信側経路11に配置される第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25と第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30の構成を示すブロック図である。図において、53aは入力されるPNパターン信号と第1のセレクタ24の出力信号を選択する第3のセレクタであり、53bは入力されるPNパターン信号と第2のセレクタ29の出力信号を選択する第4のセレクタであり、その他は実施の形態4の図7に示す構成と同様である。また、光送受信器1の構成は、図1と同様のため省略する。

[0088]

次に動作について説明する。

ここでは、図8を用いて、送信側経路6に配置される第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25の動作について説明するが、受信側経路11に配置される第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30の動作についても同様である。また、光送受信器1全体の動作は実施の形態1に説明されているものと同様であるため省略する。

[0089]

低速パラレル入力インタフェース2の経路の評価・試験を行う場合には、PN パターン信号を低速パラレル入力インタフェース2に入力し、第3のセレクタ53 aが低速パラレル入力インタフェース2からのPNパターン信号を選択して、第1の擬似ランダムパターン検出器21に入力する。

[0090]

また、低速パラレル入力インタフェース2から第1のセレクタ24を含めた経路で評価・試験を行う場合は、PNパターン信号を低速パラレル入力インタフェース2に入力し、第3のセレクタ53aが第1のセレクタ24からのPNパターン信号を選択して、第1の擬似ランダムパターン検出器21に入力する。

[0091]

さらに、第1の擬似ランダムパターン生成器23で生成されたPNパターン信

号は第1のセレクタ24を介して、多重化回路3に入力されるため、第1のセレクタ24と多重化回路3を含めた経路の評価を行うことができる。

[0092]

さらに、第1のセレクタ24が第1の擬似ランダムパターン生成器23を選択し、第3のセレクタ53aが低速パラレル入力インタフェース2の出力を選択することにより、低速パラレル入力インタフェース2と、第1のセレクタ24-多重化回路3の経路の評価を同時に行うことができる。

[0093]

さらに、第1のセレクタ24と第3のセレクタ53aが低速パラレル入力インタフェース2の出力を選択することにより、低速パラレル入力インタフェース2と、低速パラレル入力インタフェース2-第1のセレクタ24-多重化回路3の経路の評価を同時に行うことができる。

[0094]

以上のように、この実施の形態6によれば、光送受信器1が、送信側経路6に第1の擬似ランダムパターン検出器21と、第1の擬似ランダムパターン生成器23を備え、受信側経路11に第2の擬似ランダムパターン検出器26と第2の擬似ランダムパターン生成器28を備えることにより、光送受信器1全体、送信側経路6、受信側経路11の評価・試験だけでなく、光送受信器1内部の個別部分の評価・試験が可能となり、光送受信器1内に不具合があった場合に、その不具合経路を特定することができるという効果が得られる。

[0095]

また、この実施の形態6によれば、第3のセレクタ53aで第1の擬似ランダムパターン検出器21に入力する信号を選択できるようにし、第4のセレクタ53bで第2の擬似ランダムパターン検出器26に入力する信号を選択できるようにしたことで、評価する経路に第1のセレクタ24、第2のセレクタ29を含めるか含めないかの選択が可能となるという効果が得られる。

[0096]

さらに、この実施の形態6によれば、第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部25,30はPNパターン信号の生成機能と検出機能を同時に動作さ

せることで、複数の経路の評価・試験を同時に行うことができ、光送受信器 1 の 評価・試験を効率的に行うことができるという効果が得られる。

[0097]

実施の形態7.

この発明の実施の形態7による光送受信器1内の送信側経路6に配置される第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25の構成を示すブロック図は、実施の形態6の図8における第1の擬似ランダムパターン検出器21と第1の擬似ランダムパターン生成器23を、実施の形態3の図6における第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器51に置き換えたものであり、受信側経路11に配置される第2の擬似ランダムパターン生成・検出器52に置き換えたものである。

[0098]

なお、動作の説明は実施の形態6の説明と同様であるので省略する。ただし、第1及び第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器51,52は、実施の形態1による第1の擬似ランダムパターン検出器21と第1の擬似ランダムパターン生成器23、第2の擬似ランダムパターン検出器26と第2の擬似ランダムパターン生成器28の両方の機能を共に兼ねている。

[0099]

以上のように、この実施の形態7によれば、光送受信器1が、送信側経路6に第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器51を備え、受信側経路11に第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器52を備えることにより、光送受信器1全体、送信側経路6、受信側経路11の評価・試験だけではなく、光送受信器1内部の個別部分の評価・試験が可能となり、光送受信器1内に不具合があった場合に、その不具合経路を特定することができるという効果が得られる。

[0100]

また、この実施の形態7によれば、第3のセレクタ53 a で第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器51に入力する信号を選択できるようにしたことで、評価する経路に第1のセレクタ24を含めるか含めないかの選択ができ、第4のセレクタ53 b で第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器52に入

力する信号を選択できるようにしたことで、評価する経路に第2のセレクタ29 を含めるか含めないかの選択ができるという効果が得られる。

[0101]

さらに、この実施の形態7によれば、第1及び第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器51,52を用いることにより、回路規模を抑え、低消費電力化した第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部25,30を実現できるという効果が得られる。

[0102]

さらに、この実施の形態7によれば、第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部25,30はPNパターン信号の生成機能と検出機能を同時に動作させることで、複数の経路の評価・試験を同時に行うことができ、光送受信器1の評価・試験を効率的に行うことができるという効果が得られる。

[0103]

実施の形態8.

図9はこの発明の実施の形態8による多重化集積回路の構成を示すブロック図である。図において、54は多重化集積回路(MUX IC)で、多重化集積回路54内の構成部品は図1に示されているものと同様であり、同符号を用いその説明については省略する。

[0104]

次に動作について説明する。

低速パラレル入力インタフェース2から入力されるPNパターン信号を第1の 擬似ランダムパターン生成・検出部25に入力し、PNパターン信号の誤りの有 無を調べることにより、低速パラレル入力インタフェース2の評価・試験を行う ことができる。

[0105]

また、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25で生成されたPNパターン信号を、多重化回路3を介して多重化集積回路54外部の電気測定器等に入力し、電気測定器等のPNパターン信号検出機能を用いて誤りの有無を調べることにより、多重化回路3の評価・試験を行うことができる。

[0106]

多重化集積回路 5 4 を通常に動作させる場合には、多重化集積回路 5 4 に入力 されるデータ信号が、第 1 の擬似ランダムパターン生成・検出部 2 5 を素通りす るようにすれば良い。

[0107]

以上のように、この実施の形態 8 によれば、多重化集積回路 5 4 が第 1 の擬似 ランダムパターン生成・検出部 2 5 を内蔵していることにより、多重化集積回路 5 4 内部経路の個別評価・試験を行うことができるという効果が得られる。

[0108]

実施の形態9.

図10はこの発明の実施の形態9による多重分離集積回路の構成を示すブロック図である。図において、55は多重分離集積回路(DEMUX IC)で、多重分離集積回路55内の構成部品は図1に示されているものと同様であり、同符号を用いその説明については省略する。

[0109]

次に動作について説明する。

多重分離回路 8 からの P N パターン信号を第 2 の擬似ランダムパターン生成・ 検出部 3 0 に入力し、 P N パターン信号の誤りの有無を調べることにより、多重 分離回路 8 の評価・試験を行うことができる。

[0110]

また、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30により生成されたPNパターン信号を、低速パラレル出力インタフェース10を介して、多重分離集積回路55外部の電気測定器等に入力し、電気測定器等のPNパターン信号検出機能を用いて誤りの有無を調べることにより、低速パラレル出力インタフェース10の評価・試験を行うことができる。

[0111]

多重分離集積回路 5 5 を通常に動作させる場合は、多重分離集積回路 5 5 に入力されるデータ信号が、第 2 の擬似ランダムパターン生成・検出部 3 0 を素通りするようにすれば良い。

[0112]

以上のように、この実施の形態9によれば、多重分離集積回路55が第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30を内蔵していることにより、多重分離集積回路55内部経路の個別評価・試験を行うことができるという効果が得られる。

[0113]

実施の形態10.

図11はこの発明の実施の形態10による光送受信器の構成を示すブロック図である。図において、54は実施の形態8の図9に示した多重化集積回路、55は実施の形態9の図10に示した多重分離集積回路であり、図1に示されているのと同様の構成部品には、同符号をつけてその説明を省略する。

[0114]

なお、動作の説明については、実施の形態 1,3~7に説明されている光送受信器 1 と同様であるため省略する。

[0115]

以上のように、この実施の形態10によれば、光送受信器1が、送信側経路6の多重化集積回路54内部に第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25を備え、受信側経路11の多重分離集積回路55内部に第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30を備えることにより、光送受信器1全体、送信側経路6、受信側経路11の評価・試験だけでなく、光送受信器1内部及び多重化集積回路54内部、多重分離集積回路55内部の個別部分の評価・試験が可能となり、光送受信器1内に不具合があった場合に、その不具合経路を特定することができるという効果が得られる。

[0116]

また、この実施の形態10によれば、第1及び第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器51,52を用いる場合は、回路規模を抑えた第1及び第2の 擬似ランダムパターン生成・検出部25,30を実現できるという効果が得られる。

[0117]

さらに、この実施の形態10によれば、第1及び第2の擬似ランダムパターン

生成・検出部25,30はPNパターン信号の生成機能と検出機能を同時に動作させることで、複数の経路の評価・試験を同時に行うことができ、光送受信器1の評価・試験を効率的に行うことができるという効果が得られる。

[0118]

実施の形態11.

図12はこの発明の実施の形態11による一体型多重化/多重分離集積回路の構成を示すブロック図である。図において、56は低速パラレル入力インタフェース2と第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25と多重化回路3で構成された多重化部、57は多重分離回路8と第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30と低速パラレル出力インタフェース10で構成された多重分離部であり、58は多重化部56と多重分離部57で構成された一体型多重化/多重分離集積回路(MUX/DEMUX IC)である。図1に示されているのと同様の構成部品には、同符号をつけてその説明を省略する。

[0119]

次に動作について説明する。

外部の電気測定器等から入力されるPNパターン信号を、低速パラレル入力インタフェース2を介して第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、低速パラレル入力インタフェース2の評価・試験を行うことができる。

[0120]

また、入力されるPNパターン信号を、第1の擬似ランダムパターン生成・検 出部25を素通りさせ、多重化回路3と第1の折り返し経路31と多重分離回路 8を介して第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、多重化部56-第1の折り返し経路31-多重分離回路8の経路の評価・試験を行うことができる。

[0121]

さらに、入力されるPNパターン信号を第1の擬似ランダムパターン生成・検 出部25を素通りさせ、多重化回路3と第1の折り返し経路31を介して多重分 離回路8に入力し、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30も素通りさせ て、低速パラレル出力インタフェース10から外部の電気測定器等に出力し、電気測定器等のPNパターン信号検出機能を用いて、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、多重化部56-第1の折り返し経路31-多重分離部57の経路の評価・試験を行うことができる。

[0122]

さらに、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25により生成されたPN パターン信号を、多重化回路3を介して外部の電気測定器等に入力し、電気測定器等のPNパターン信号検出機能を用いて、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、多重化回路3の評価・試験を行うことができる。

[0123]

さらに、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25により生成されたPN パターン信号を、多重化回路3と第1の折り返し経路31と多重分離回路8を介して第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、多重化回路3-第1の折り返し経路31-多重分離回路8の経路の評価・試験を行うことができる。

[0124]

さらに、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25により生成されたPNパターン信号を、多重化回路3と第1の折り返し経路31を介して多重分離回路8に入力し、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30を素通りさせ、低速パラレル出力インタフェース10から外部の電気測定器等に出力し、電気測定器等のPNパターン信号検出機能を用いて、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、多重化回路3-第1の折り返し経路31-多重分離部57の経路の評価・試験を行うことができる。

[0125]

さらに、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30で生成されたPNパターン信号を低速パラレル出力インタフェース10から外部の電気測定器等に出力し、電気測定器等のPNパターン信号検出機能を用いて、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、低速パラレル出力インタフェース10の評価・試験を行うことができる。

[0126]

以上のように、この実施の形態11によれば、一体型多重化/多重分離集積回路58が、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25と第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30を内蔵していることにより、一体型多重化/多重分離集積回路58の内部経路の個別評価・試験を行うことができるという効果が得られる。

[0127]

実施の形態12.

図13はこの発明の実施の形態12による光送受信器の構成を示すプロック図である。図において、58は実施の形態11の図12に示す一体型多重化/多重分離集積回路である。図1に示されているのと同様の構成部品には、同符号をつけてその説明を省略する。

[0128]

動作の説明については、実施の形態1に説明されている光送受信器と同様であるため省略する。

[0129]

以上のように、この実施の形態12によれば、光送受信器1が、一体型多重化 /多重分離集積回路58内部の送信側経路6に第1の擬似ランダムパターン生成 ・検出部25を備え、受信側経路11に第2の擬似ランダムパターン生成・検出 部30を備えることにより、光送受信器1全体、送信側経路6、受信側経路11 の評価・試験だけでなく、光送受信器1内部及び一体型多重化/多重分離集積回 路58内部の個別部分の評価・試験が可能となり、光送受信器1内に不具合があ った場合に、その不具合経路を特定することができるという効果が得られる。

[0130]

また、この実施の形態12によれば、第1及び第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器51,52を用いる場合には、回路規模を抑えた第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部25,30を実現できるという効果が得られる。

[0131]

さらに、この実施の形態12によれば、第1及び第2の擬似ランダムパターン 生成・検出部25,30はPNパターン信号の生成機能と検出機能を同時に動作 させることで、複数の経路の評価・試験を同時に行うことができ、光送受信器1 の評価・試験を効率的に行うことができるという効果が得られる。

[0132]

実施の形態13.

図14はこの発明の実施の形態13による光送受信器1の評価・試験方法を示す図である。図14における光送受信器1の構成は簡略化して示し、図1、図1 9、図22と共通する部分には同一符号を付してその説明を省略する。

[0133]

次に動作について説明する。

光送受信器1全体の動作は実施の形態1に説明されているものと同様であるため省略する。光測定器17のPN_Gにより生成されたPNパターン信号を第2の光ファイバ16を介して光送受信器1の光・電気変換部7に入力する。このPNパターン信号を第2の折り返し経路32を介して、電気・光変換部4から第1の光ファイバ15を介して光測定器17に入力し、光測定器17のPN_Cにより、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、第2の光ファイバ16一光・電気変換部7一電気・光変換部4一第1の光ファイバ15の経路の評価・試験を行うことができる。

[0134]

光測定器 1 7の PN_Gにより生成された PNパターン信号を、多重分離回路 8 を介して第 2 の擬似ランダムパターン生成・検出部 3 0 に入力し、 PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、第 2 の光ファイバ 1 6 - 受信部 9 の経路の評価・試験を行うことができる。

[0135]

光測定器 1 7の PN_Gにより生成された PNパターン信号を、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部 3 0 を素通りさせ、一旦光送受信器 1 の外部に出力し、折り返し電気配線 2 0 を介して光送受信器 1 に再入力し、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部 2 5 に入力し、 PNパターン信号の誤りの有無を調べる

ことにより、第2の光ファイバ16-受信側経路11-折り返し電気配線20-低速パラレル入力インタフェース2の経路の評価・試験を行うことができる。

[0136]

光測定器 1 7の P N __ Gにより生成された P N パターン信号を、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部 3 0 及び第1の擬似ランダムパターン生成・検出部 2 5 を素通りさせ、送信部 5 から第1の光ファイバ15を介して光測定器 1 7に入力し、光測定器 1 7の P N __ Cにより P N パターン信号の誤りの有無を調べることにより、第2の光ファイバ16 - 受信側経路 1 1 - 折り返し電気配線 2 0 - 送信側経路 6 - 第1の光ファイバ15の経路、つまり光ファイバ線路、光送受信器 2 装基板 1 2 を含めた光送受信器 1 全体の評価・試験を行うことができる。

[0137]

第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30により生成されたPNパターン信号を光送受信器1の外部に出力し、折り返し電気配線20を介して光送受信器1に再入力し、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、低速パラレル出力インタフェース10-折り返し電気配線20-低速パラレル入力インタフェース2の経路の評価・試験を行うことができる。

[0138]

第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30により生成されたPNパターン信号を、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25を素通りさせ、送信部5から第1の光ファイバ15を介して光測定器17に入力し、光測定器17のPN_CによりPNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、低速パラレル出力インタフェース10-折り返し電気配線20-低速パラレル入力インタフェース2-送信部5-第1の光ファイバ15の経路の評価・試験を行うことができる

[0139]

第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25により生成されたPNパターン 信号を、送信部5に入力し、第1の光ファイバ15を介して光測定器17に入力 し、光測定器17のPN_CによりPNパターン信号の誤りの有無を調べること により、送信部5-第1の光ファイバ15の経路の評価・試験を行うことができる。

[0140]

第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25により生成されたPNパターン信号を多重化回路3に入力し、第1の折り返し経路31と多重分離回路8を介して第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、多重化回路3-第1の折り返し経路31-多重分離回路8の経路の評価・試験を行うことができる。

[0141]

以上のように、この実施の形態13によれば、光送受信器1全体、送信側経路6全体、受信側経路11全体の評価だけでなく、光測定器17と光送受信器1に内蔵した第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部25,30で区切られた各経路の個別評価・試験も行うことができるため、例えば不具合が存在した場合に、その不具合が存在する経路を特定することが可能な光送受信器1の評価・試験方法を実現できるという効果が得られる。

[0142]

実施の形態14.

この発明の実施の形態14による光送受信器の評価・試験方法を示す図は、実施の形態13の図14に示す光測定器17を、正常に動作する別の光送受信器1に置き換えたものである。光測定器17の代わりとなる光送受信器1の送信部5は、第2の光ファイバ16を介して測定される光送受信器1の受信部9に接続され、測定される光送受信器1の送信部5は、第1の光ファイバ15を介して光測定器17の代わりとなる光送受信器1の受信部9に接続される。

[0143]

なお、動作の説明は実施の形態13と同様であるため省略する。

[0144]

以上のように、この実施の形態14によれば、光送受信器1全体、送信側経路6全体、受信側経路11全体の評価だけでなく、光測定器17の代わりとなる光送受信器1と測定される光送受信器1に内蔵した第1及び第2の擬似ランダムパ

ターン生成・検出部 2 5, 3 0 で区切られた各経路の個別評価・試験も行うことができるため、例えば不具合が存在した場合に、その不具合が存在する経路を特定することが可能な光送受信器 1 の評価・試験方法を実現できるという効果が得られる。

[0145]

また、この実施の形態14によれば、光測定器17の代わりに正常に動作する 別の光送受信器1を用いることにより、評価・試験系の小型化が可能な光送受信器1の評価・試験方法を実現できるという効果が得られる。

[0146]

実施の形態15.

図15はこの発明の実施の形態15による光送受信器の評価・試験方法を示す 図である。図15における光送受信器1の構成は簡略化して示し、図1、図19 、図21と共通する部分には同一符号を付してその説明を省略する。

[0147]

次に動作について説明する。

光送受信器1全体の動作は実施の形態1に説明されているものと同様であるため省略する。電気測定器18のPN_Gにより生成されたPNパターン信号を、入力電気配線13を介して光送受信器1の低速パラレル入力インタフェース2に入力する。PNパターン信号を第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、入力電気配線13-低速パラレル入力インタフェース2の経路の評価・試験を行うことができる。

[0148]

また、電気測定器 1 8 の P N _ Gにより生成された P N パターン信号を、第 1 の擬似ランダムパターン生成・検出部 2 5 を素通りさせ、第 1 の折り返し経路 3 1 を介して第 2 の擬似ランダムパターン生成・検出部 3 0 に入力し、 P N パターン信号の誤りの有無を調べることにより、入力電気配線 1 3 - 低速パラレル入力インタフェース 2 - 多重化回路 3 - 第 1 の折り返し経路 3 1 - 多重分離回路 8 の経路の評価・試験を行うことができる。

[0149]

さらに、電気測定器 18の PN_Gにより生成された PNパターン信号を、第 1の擬似ランダムパターン生成・検出部 25を素通りさせ、第 1の折り返し経路 31を経由させ、第 2の擬似ランダムパターン生成・検出部 30を素通りさせ、出力電気配線 14を介して電気測定器 18に入力し、電気測定器 18の PN_C により PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、入力電気配線 13 一低速パラレル入力インタフェース 2 一多重化回路 3 一第 1の折り返し経路 31 一多重分離回路 8 一低速パラレル出力インタフェース 10 一出力電気配線 14の経路の試験・評価を行うことができる。

[0150]

さらに、電気測定器18のPN_Gにより生成されたPNパターン信号を、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25を素通りさせ、送信部5から光送受信器1の外部に出力し、折り返し光ファイバ19を介して光送受信器1に再入力し、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、入力電気配線13-送信側経路6-折り返し光ファイバ19-多重分離回路8の経路の評価・試験を行うことができる。

[0151]

さらに、電気測定器 18の PN_Gにより生成された PNパターン信号を、第 1の擬似ランダムパターン生成・検出部 25を素通りさせ、折り返し光ファイバ 19を経由させ、第 2の擬似ランダムパターン生成・検出部 30を素通りさせ、出力電気配線 14を介して電気測定器 18に入力し、電気測定器 18の PN_Cにより PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、入力電気配線 13一送信側経路 6 一折り返し光ファイバ 19 一受信側経路 11 一出力電気配線 14の経路、つまり評価・試験系、光送受信器実装基板 12を含めた光送受信器 1全体の評価・試験を行うことができる。

[0152]

さらに、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25により生成されたPN パターン信号を多重化回路3、第1の折り返し経路31、多重分離回路8を経て第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、多重化回路3-第1の折り返し経路31-多重分

離回路8の経路の評価・試験を行うことができる。

[0153]

さらに、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25により生成されたPNパターン信号を、多重化回路3、第1の折り返し経路31を介して多重分離回路8に入力し、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30を素通りさせ、出力電気配線14を介して電気測定器18に入力し、電気測定器18のPN_CによりPNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、多重化回路3-第1の折り返し経路31-多重分離回路8-低速パラレル出力インタフェース10-出力電気配線14の経路の評価・試験を行うことができる。

[0154]

さらに、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25により生成されたPN パターン信号を、送信部5から光送受信器1の外部に出力し、折り返し光ファイバ19を介して受信部9に再入力し、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、送信部5一折り返し光ファイバ19-受信部9の経路の評価・試験を行うことができる。

[0155]

さらに、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25により生成されたPNパターン信号を、送信部5から光送受信器1の外部に出力し、折り返し光ファイバ19を介して受信部9に再入力し、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30を素通りさせ、出力電気配線14を介して電気測定器18に入力し、電気測定器18のPN_CによりPNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、送信部5一折り返し光ファイバ19-受信側経路11-出力電気配線14の経路の評価・試験を行うことができる。

[0156]

さらに、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30により生成されたPN パターン信号を出力電気配線14を介して電気測定器18に入力し、電気測定器18のPN_CによりPNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、低速パラレル出力インタフェース10-出力電気配線14の経路の評価・試験を行うことができる。

[0157]

さらに、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30により生成されたPN パターン信号を低速パラレル出力インタフェース10から出力し、折り返し電気 配線20、低速パラレル入力インタフェース2を介して第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、低速パラレル出力インタフェース10一折り返し電気配線20一低速パラレル入力インタフェース2の経路の評価・試験を行うことができる。

[0158]

以上のように、この実施の形態15によれば、光送受信器1全体、送信側経路6全体、受信側経路11全体の評価だけでなく、電気測定器18と光送受信器1に内蔵した第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部25,30で区切られた各経路の個別評価・試験も行うことができるため、例えば不具合が存在した場合に、その不具合が存在する経路を特定することが可能な光送受信器1の評価・測定方法を実現できるという効果が得られる。

[0159]

実施の形態16.

この発明の実施の形態16による光送受信器の評価・試験方法を示す図は、実施の形態15の図15に示す電気測定器18を、正常に動作する別の光送受信器1に置き換えたものである。電気測定器18の代わりとなる光送受信器1の低速パラレル出力インタフェース10は、入力電気配線13を介して測定される光送受信器1に接続され、測定される光送受信器1の低速パラレル出力インタフェース10は出力電気配線14を介して電気測定器18の代わりとなる光送受信器1に接続される。

[0160]

なお、動作の説明は実施の形態15と同様であるため省略する。

[0161]

以上のように、この実施の形態16によれば、光送受信器1全体、送信側経路6全体、受信側経路11全体の評価だけでなく、電気測定器18の代わりとなる光送受信器1と測定される光送受信器1に内蔵した第1及び第2の擬似ランダム

パターン生成・検出部 2 5, 3 0 で区切られた各経路の個別評価・試験も行うことができるため、例えば不具合が存在した場合に、その不具合が存在する経路を特定することが可能な光送受信器 1 の評価・測定方法を実現できるという効果が得られる。

[0162]

また、この実施の形態16によれば、電気測定器18の代わりに正常に動作する別の光送受信器1を用いることにより、評価・試験系の小型化を実現できるという効果が得られる。

[0163]

実施の形態17.

図16はこの発明の実施の形態17による光送受信器の評価・試験方法を示す 図である。図16における光送受信器1の構成は簡略化して示しており、図1、 図19、図21、図22と共通する部分には同一符号を付してその説明を省略す る。

[0164]

次に動作について説明する。

光送受信器 1 全体の動作は実施の形態 1 に説明されているものと同様であるため省略する。第 1 の擬似ランダムパターン生成・検出部 2 5 により生成された P Nパターン信号を多重化回路 3、第 1 の折り返し経路 3 1、多重分離回路 8 を経て第 2 の擬似ランダムパターン生成・検出部 3 0 に入力し、 P N パターン信号の誤りの有無を調べることにより、多重化回路 3 - 第 1 の折り返し経路 3 1 - 多重分離回路 8 の経路の評価・試験を行うことができる。

[0165]

また、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25により生成されたPNパターン信号を、送信部5から光送受信器1の外部に出力し、折り返し光ファイバ19を介して受信部9に再入力し、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、送信部5-折り返し光ファイバ19-受信部9の経路の評価・試験を行うことができる。

[0166]

さらに、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25により生成されたPNパターン信号を、送信部5から光送受信器1の外部に出力し、折り返し光ファイバ19を介して受信部9に再入力し、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30を素通りさせ、出力電気配線14を介して低速パラレル入力インタフェース2に入力し、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、送信部5一折り返し光ファイバ19一受信側経路11一折り返し電気配線20一低速パラレル入力インタフェース2の経路、つまり評価・試験系、光送受信器実装基板12を含めた光送受信器1全体の評価・試験を行うことができる。

[0167]

ただし、実施の形態4,5に説明されている第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25を用いる場合は、ひとつの擬似ランダムパターン生成・検出部で同時に擬似ランダムパターンの生成と検出を行うことができないため、送信部5一折り返し光ファイバ19-受信側経路11-折り返し電気配線20-低速パラレル入力インタフェース2の経路の評価を行うことはできない。

[0168]

さらに、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30により生成されたPN パターン信号を、低速パラレル出力インタフェース10から出力し、折り返し電気配線20を介して、低速パラレル入力インタフェース2に再入力し、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、低速パラレル出力インタフェース10一折り返し電気配線20-低速パラレル入力インタフェース2の経路の評価・試験を行うことができる。

[0169]

さらに、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30により生成されたPN パターン信号を、折り返し電気配線20を介して、低速パラレル入力インタフェース2に入力し、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25を素通りさせ、多重化回路3、第1の折り返し経路31、多重分離回路8を介して、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30に入力し、PNパターン信号の誤りを調べる

ことにより、低速パラレル出力インタフェース10-折り返し電気配線20-低速パラレル入力インタフェース2-多重化回路3-第1の折り返し経路31-多重分離回路8の経路の評価・試験を行うことができる。

[0170]

さらに、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30により生成されたPNパターン信号を、折り返し電気配線20を介して、低速パラレル入力インタフェース2に入力し、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25を素通りさせ、送信部5から光送受信器1の外部に出力し、折り返し光ファイバ19を介して受信部9に入力し、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30に入力し、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、低速パラレル出力インタフェース10-折り返し電気配線20-送信側経路6-折り返し光ファイバ19-受信部9の経路、つまり評価・試験系、光送受信器基板12を含めた光送受信器1全体の評価・試験を行うことができる。

[0171]

ただし、実施の形態4,5に説明されている第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30を用いる場合は、ひとつの擬似ランダムパターン生成・検出部で同時に擬似ランダムパターンの生成と検出を行うことができないため、低速パラレル出力インタフェース10-折り返し電気配線20-低速パラレル入力インタフェース2-多重化回路3-第1の折り返し経路31-多重分離回路8の経路や、低速パラレル出力インタフェース10-折り返し電気配線20-送信側経路6-折り返し光ファイバ19-受信部9の経路の評価を行うことはできない。

[0172]

以上のように、この実施の形態17によれば、光送受信器1全体、送信側経路6全体、受信側経路11全体の評価だけでなく、光送受信器1に内蔵した第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部25,30で区切られた各経路の個別評価・試験も行うことができるため、例えば不具合が存在した場合に、その不具合が存在する経路を特定することが可能な光送受信器1の評価・測定方法を実現できるという効果が得られる。

[0173]

また、この実施の形態17によれば、評価される光送受信器1単体で自らの評価・試験を行うことができるため、評価・試験系の小型化を実現できるという効果が得られる。

[0174]

実施の形態18.

図17はこの発明の実施の形態18による光送受信器の評価・試験方法及び光送受信器とフレーマ回路の接続の評価・試験方法を示す図である。図17における光送受信器1の構成は簡略化して示しており、図1、図19、図21、図22と共通する部分には同一符号を付してその説明を省略する。

[0175]

図17において、59は所定のフォーマットのフレームパターンを生成して送 受信を行うフレーマ回路、60はフレーマ回路59の入力部から出力部へと折り 返す第3の折り返し経路、61は光送受信器1とフレーマ回路59を実装、接続 するインタフェース基板である。インタフェース基板61は光送受信器1への信 号の入力電気配線13と、出力電気配線14と、出力電気配線14から入力電気 配線13へと折り返す折り返し電気配線20を備えている。

[0176]

次に動作について説明する。

光送受信器1単体の評価・試験は実施の形態17に説明したものと同様であり 省略する。

[0177]

次にフレーマ回路59と光送受信器1との接続評価・試験について説明する。例えばフレーマ回路59がPN_GとPN_Cを持つ場合は、フレーマ回路59のPN_Gにより生成されたPNパターン信号を光送受信器1に入力し、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25において、PNパターン信号の誤りの有無を調べることにより、フレーマ回路59-入力電気配線13-低速パラレル入力インタフェース2の経路の評価・試験を行うことができる。

[0178]

また、フレーマ回路59のPN_Gにより生成されたPNパターン信号を、第

1の擬似ランダムパターン生成・検出部25を素通りさせて、多重化回路3、第 1の折り返し経路31、多重分離回路8を介して第2の擬似ランダムパターン生 成・検出部30において、PNパターン信号の誤りの有無を調べることによって 、フレーマ回路59-入力電気配線13-低速パラレル入力インタフェース2-多重化回路3-第1の折り返し経路31-多重分離回路8の経路の評価・試験が できる。

[0179]

さらに、フレーマ回路59のPN_Gにより生成されたPNパターン信号を、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25を素通りさせて、多重化回路3、第1の折り返し経路31を介して多重分離回路8に入力し、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30を素通りさせ、光送受信器1から出力し、フレーマ回路59のPN_CによりPNパターン信号の誤りの有無を調べることによって、フレーマ回路59一入力電気配線13-低速パラレル入力インタフェース2-多重化回路3-第1の折り返し経路31-多重分離回路8-低速パラレル出力インタフェース10-出力電気配線14-フレーマ回路59の経路の評価・試験を行うことができる。

[0180]

さらに、フレーマ回路 5 9 の P N _ Gにより生成された P N パターン信号を、第 1 の擬似ランダムパターン生成・検出部 2 5 を素通りさせて、送信部 5 、折り返し光ファイバ 1 9 を介して受信部 9 に入力し、第 2 の擬似ランダムパターン生成・検出部 3 0 を素通りさせ、光送受信器 1 から出力し、フレーマ回路 5 9 の P N _ Cにより P N パターン信号の誤りの有無を調べることによって、フレーマ回路 5 9 一入力電気配線 1 3 一送信側経路 6 一折り返し光ファイバ 1 9 一受信側経路 1 1 一出力電気配線 1 4 ーフレーマ回路 5 9 の経路で評価・試験を行うことができる。

[0181]

図18はフレーマ回路59が生成するフレームパターンを示す図である。フレーマ回路59が、例えば図18に示すように、フレームパターン内にPNパターン信号を埋め込んで、PNパターン信号内蔵フレームパターンの生成・検出を行

う場合には、光送受信器1に内蔵されている第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部25,30では検出が不可能なので、PNパターン内蔵フレームパターンを、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30を素通りさせて評価・試験を行う。

[0182]

すなわち、折り返し光ファイバ19あるいは第1の折り返し経路31を経由させることにより、フレーマ回路59-入力電気配線13-低速パラレル入力インタフェース2-多重化回路3-第1の折り返し経路31-多重分離回路8-低速パラレル出力インタフェース10-出力電気配線14-フレーマ回路59の経路、あるいはフレーマ回路59-入力電気配線13-送信側経路6-折り返し光ファイバ19-受信側経路11-出力電気配線14-フレーマ回路59の経路で評価・試験を行うことができる。

[0183]

また、フレーマ回路 5 9 が、PN_GとPN_Cを持たない場合は、第2の擬似ランダムパターン生成・検出部30により生成されたPNパターン信号を、出力電気配線14を介してフレーマ回路 5 9に入力し、第3の折り返し経路60、入力電気配線13を介して光送受信器1に再入力し、第1の擬似ランダムパターン生成・検出部25において、PNパターン信号の誤りの有無を調べることによって、低速パラレル出力インタフェース10ー出力電気配線14ーフレーマ回路59内の第3の折り返し経路60ー入力電気配線13ー低速パラレル入力インタフェース2の経路の評価・試験を行うことができる。

[0184]

以上のように、この実施の形態18によれば、光送受信器1全体、送信側経路6全体、受信側経路11全体の評価だけでなく、フレーマ回路59と光送受信器1に内蔵した第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部25,30で区切られた各経路の個別評価・試験も行うことができるため、例えば不具合が存在した場合に、その不具合が存在する経路を特定することが可能な光送受信器の評価・測定方法を実現できるという効果が得られる。

[0185]

また、この実施の形態18によれば、評価される光送受信器1単体で自らの評価・試験を行うことができるため、評価・試験系の小型化を実現できるという効果が得られる。

[0186]

さらに、この実施の形態18によれば、フレーマ回路59と接続しているので、フレーマ回路59と光送受信器1の接続評価・試験を同時に行うことができるという効果が得られる。

[0187]

【発明の効果】

以上のように、この発明によれば、送信側経路に第1の擬似ランダムパターン 生成器と第1の擬似ランダムパターン検出器とを備え、受信側経路に第2の擬似 ランダムパターン生成器と第2の擬似ランダムパターン検出器とを備え、擬似ラ ンダムパターン信号を送信側経路から受信側経路へ送信する第1の折り返し経路 と、擬似ランダムパターン信号を受信側経路から送信側経路へ送信する第2の折 り返し経路とを備えたことにより、光送受信器全体、送信側経路、受信側経路の 評価・試験だけでなく、光送受信器内部の個別部分の評価・試験が可能となり、 光送受信器内に不具合があった場合に、その不具合経路を特定することができる という効果がある。

[0188]

この発明によれば、送信側経路において、入力インタフェースからの電気信号、又は第1の擬似ランダムパターン生成器からの擬似ランダムパターン信号を選択して、第1の擬似ランダムパターン検出器に出力する第1のセレクタを備え、受信側経路において、多重分離回路からの電気信号、又は第2の擬似ランダムパターン生成器からの擬似ランダムパターン信号を選択して、第2の擬似ランダムパターン使出器に出力する第2のセレクタを備えたことにより、光送受信器全体、送信側経路、受信側経路の評価・試験だけでなく、光送受信器内部の個別部分の評価・試験が可能となり、光送受信器内に不具合があった場合に、その不具合経路を特定することができるという効果がある。

[0189]

この発明によれば、送信側経路において、入力インタフェースからの電気信号、又は第1の擬似ランダムパターン生成器からの擬似ランダムパターン信号を選択する第1のセレクタと、入力インタフェースからの電気信号、又は第1のセレクタの出力を選択して、第1の擬似ランダムパターン検出器に出力する第3のセレクタとを備え、受信側経路において、多重分離回路からの電気信号、又は第2の挺似ランダムパターン生成器からの擬似ランダムパターン信号を選択する第2のセレクタと、多重分離回路からの電気信号、又は第2のセレクタの出力を選択して、第2の擬似ランダムパターン検出器に出力する第4のセレクタとを備えたことにより、光送受信器全体、送信側経路、受信側経路の評価・試験だけでなく、光送受信器内部の個別部分の評価・試験が可能となり、光送受信器内に不具合があった場合に、その不具合経路を特定することができると共に、評価する経路に第1のセレクタ、第2のセレクタを含めるか含めないかの選択が可能となるという効果がある。

[0190]

この発明によれば、第1の擬似ランダムパターン生成器と第1の擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とし、第2の擬似ランダムパターン生成器と第2の擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とすることにより、回路規模を抑え低消費電力化した光送受信器を実現できるという効果がある。

[0191]

この発明によれば、第1及び第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器が、入力された擬似ランダムパターン信号を初期値として入力することにより、エラー検出比較用の擬似ランダムパターン信号を生成し、生成されたエラー検出比較用の擬似ランダムパターン信号と入力した擬似ランダムパターン信号を比較することで、擬似ランダムパターン検出を行い、所定の初期化信号により、又は入力された擬似ランダムパターン信号を初期値として入力することにより、擬似ランダムパターン信号を生成することで、擬似ランダムパターン生成を行うことにより、回路規模を抑え低消費電力化を実現できるという効果がある。

[0192]

この発明によれば、入力インタフェース、第1の擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダムパターン検出器、及び多重化回路を集積して多重化集積回路とし、多重分離回路、第2の擬似ランダムパターン生成器、第2の擬似ランダムパターン検出器、及び出力インタフェースを集積して多重分離集積回路とすることにより、光送受信器全体、送信側経路、受信側経路の評価・試験だけでなく、光送受信器内部及び多重化集積回路内部、多重分離集積回路内部の個別部分の評価・試験が可能となり、光送受信器内に不具合があった場合に、その不具合経路を特定することができるという効果がある。

[0193]

この発明によれば、入力インタフェース、第1の擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダムパターン検出器、多重化回路、多重分離回路、第2の擬似ランダムパターン検出器、出力インタフェース、及び第1の折り返し経路を一体に集積して一体型多重化/多重分離集積回路とすることにより、光送受信器全体、送信側経路、受信側経路の評価・試験だけでなく、光送受信器内部及び一体型多重化/多重分離集積回路内部の個別部分の評価・試験が可能となり、光送受信器内に不具合があった場合に、その不具合経路を特定することができるという効果がある。

[0194]

この発明によれば、多重化集積回路が、入力インタフェースと、多重化回路と、 擬似ランダムパターン生成器と、 擬似ランダムパターン検出器とを備えたことにより、多重化集積回路内部経路の個別評価・試験を行うことができるという効果がある。

[0195]

この発明によれば、多重化集積回路における擬似ランダムパターン生成器と擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とすることにより、回路規模を抑え低消費電力化することができるという効果がある。

[0196]

この発明によれば、多重分離集積回路が、多重分離回路と、出力インタフェースと、擬似ランダムパターン生成器と、擬似ランダムパターン検出器とを備えたことにより、多重分離集積回路内部経路の個別評価・試験を行うことができるという効果がある。

[0197]

この発明によれば、多重分離集積回路における擬似ランダムパターン生成器と 擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した一体型擬似ランダムパター ン生成・検出器とすることにより、回路規模を抑え低消費電力化することができ るという効果がある。

[0198]

この発明によれば、一体型多重化/多重分離集積回路が、入力インタフェース、多重化回路、第1の擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダムパターン検出器を有する多重化部と、多重分離回路、出力インタフェース、第2の擬似ランダムパターン生成器、第2の擬似ランダムパターン検出器を有する多重分離部と、擬似ランダムパターン信号を多重化回路から多重分離回路に送信する折り返し経路とを備えたことより、一体型多重化/多重分離集積回路の内部経路の個別評価・試験を行うことができるという効果がある。

[0199]

この発明によれば、一体型多重化/多重分離集積回路における第1の擬似ランダムパターン生成器と第1の擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とし、第2の擬似ランダムパターン生成器と第2の擬似ランダムパターン検出器を一つの回路で構成した第2の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器とすることにより、回路規模を抑え低消費電力化することができるという効果がある。

[0200]

この発明によれば、第1の擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダムパターン検出器を有する送信側経路と、第2の擬似ランダムパターン生成器、第2の擬似ランダムパターン性出器を有する受信側経路と、擬似ランダムパターン信号を送信側経路から受信側経路へ送信する第1の折り返し経路と、擬似ランダ

ムパターン信号を受信側経路から送信側経路へ送信する第2の折り返し経路とを備えた光送受信器の評価・試験方法において、光送受信器を実装基板上に配置すると共に、出力インタフェースに接続する実装基板上の出力電気配線から、入力インタフェースに接続する実装基板上の入力電気配線に折り返し電気配線を実装基板上に配置し、電気・光変換部の出力を第1の光ファイバを介して外部の擬似ランダムパターン検出機能に接続し、光・電気変換部の入力を第2の光ファイバを介して外部の擬似ランダムパターン生成機能に接続することにより、光送受信器全体、送信側経路全体、受信側経路全体の評価だけでなく、外部の擬似ランダムパターン検出機能、擬似ランダムパターン生成機能と、光送受信器に内蔵した第1及び第2の擬似ランダムパターン生成機能と、光送受信器に内蔵した第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部で区切られた各経路の個別評価・試験も行うことができるため、不具合が存在する経路を特定することができるという効果がある。

[0201]

この発明によれば、外部の擬似ランダムパターン検出機能及び擬似ランダムパターン生成機能として、正常に動作する別の光送受信器を使用することにより、評価・試験系の小型化が可能な光送受信器の評価・試験方法を実現できるという効果がある。

[0202]

この発明によれば、第1の擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダムパターン検出器を有する送信側経路と、第2の擬似ランダムパターン生成器、第2の擬似ランダムパターン検出器を有する受信側経路と、擬似ランダムパターン信号を送信側経路の多重化回路から受信側経路の多重分離回路へ送信する折り返し経路とを備えた光送受信器の評価・試験方法において、光送受信器を実装基板上に配置すると共に、出力インタフェースに接続する実装基板上の出力電気配線から、入力インタフェースに接続する実装基板上の入力電気配線に折り返し電気配線を実装基板上に配置し、擬似ランダムパターン信号を電気・光変換部の出力に接続した第1の光ファイバから、光・電気変換部の入力に接続した第2の光ファイバに送信するための折り返し光ファイバを接続し、実装基板上の入力電気配線を外部の擬似ランダムパターン生成機能に接続し、実装基板上の出力電気配線

を外部の擬似ランダムパターン検出機能に接続することにより、光送受信器全体、送信側経路全体、受信側経路全体の評価だけでなく、外部の擬似ランダムパターン生成機能、擬似ランダムパターン検出機能と、光送受信器に内蔵した第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部で区切られた各経路の個別評価・試験も行うことができるため、不具合が存在する経路を特定することが可能な光送受信器の評価・測定方法を実現できるという効果がある。

[0203]

この発明によれば、外部の擬似ランダムパターン検出機能及び擬似ランダムパターン生成機能として、正常に動作する別の光送受信器を使用することにより、 評価・試験系の小型化を実現できるという効果がある。

[0204]

この発明によれば、第1の擬似ランダムパターン生成器、第1の擬似ランダム パターン検出器を有する送信側経路と、第2の擬似ランダムパターン生成器、第 2の擬似ランダムパターン検出器を有する受信側経路と、擬似ランダムパターン 信号を送信側経路の多重化回路から受信側経路の多重分離回路へ送信する折り返 し経路とを備えた光送受信器の評価・試験方法において、光送受信器を実装基板 上に配置すると共に、出力インタフェースに接続する実装基板上の出力電気配線 から、入力インタフェースに接続する実装基板上の入力電気配線に折り返し電気 配線を実装基板上に配置し、擬似ランダムパターン信号を電気・光変換部の出力 に接続した第1の光ファイバから、光・電気変換部の入力に接続した第2の光フ ァイバに送信するための折り返し光ファイバを接続することにより、光送受信器 全体、送信側経路全体、受信側経路全体の評価だけでなく、光送受信器に内蔵し た第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部で区切られた各経路の個別 評価・試験も行うことができるため、不具合が存在する経路を特定することが可 能な光送受信器の評価・測定方法を実現できると共に、評価される光送受信器単 体で自らの評価・試験を行うことができるため、評価・試験系の小型化を実現で きるという効果がある。

[0205]

この発明によれば、入力電気配線にフレーマ回路の擬似ランダムパターン生成

機能を接続し、出力電気配線にフレーマ回路の擬似ランダムパターン検出機能を接続することにより、光送受信器全体、送信側経路全体、受信側経路全体の評価だけでなく、フレーマ回路と光送受信器に内蔵した第1及び第2の擬似ランダムパターン生成・検出部で区切られた各経路の個別評価・試験も行うことができるため、不具合が存在する経路を特定することが可能な光送受信器の評価・測定方法を実現できると共に、フレーマ回路と光送受信器の接続評価・試験を同時に行うことができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 この発明の実施の形態1による光送受信器の構成を示すブロック 図である。
- 【図2】 この発明の実施の形態1による光送受信器の第1及び第2の擬似ランダムパターン生成器の構成を示すブロック図である。
- 【図3】 この発明の実施の形態1による光送受信器の第1及び第2の擬似ランダムパターン検出器の構成を示すブロック図である。
- 【図4】 この発明の実施の形態1による光送受信器の第1及び第2の擬似 ランダムパターン検出器のタイミングチャートである。
- 【図5】 この発明の実施の形態2による光送受信器の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器の構成を示すブロック図である。
- 【図6】 この発明の実施の形態3による光送受信器の構成を示すブロック 図である。
- 【図7】 この発明の実施の形態4による光送受信器の第1の擬似ランダムパターン生成・検出部と第2の擬似ランダムパターン生成・検出部の構成を示すブロック図である。
- 【図8】 この発明の実施の形態6による光送受信器の第1の擬似ランダムパターン生成・検出部と第2の擬似ランダムパターン生成・検出部の構成を示すブロック図である。
- 【図9】 この発明の実施の形態8による多重化集積回路の構成を示すプロック図である。
 - 【図10】 この発明の実施の形態9による多重分離集積回路の構成を示す

ブロック図である。

- 【図11】 この発明の実施の形態10による光送受信器の構成を示すブロック図である。
- 【図12】 この発明の実施の形態11による一体型多重化/多重分離集積回路の構成を示すブロック図である。
- 【図13】 この発明の実施の形態12による光送受信器の構成を示すブロック図である。
- 【図14】 この発明の実施の形態13による光送受信器の評価・試験方法を示す図である。
- 【図15】 この発明の実施の形態15による光送受信器の評価・試験方法を示す図である。
- 【図16】 この発明の実施の形態17による光送受信器の評価・試験方法を示す図である。
- 【図17】 この発明の実施の形態18による光送受信器の評価・試験方法 及び光送受信器とフレーマ回路の接続の評価・試験方法を示す図である。
 - 【図18】 フレーマ回路が生成するフレームパターンを示す図である。
 - 【図19】 従来の光送受信器の構成を示すブロック図である。
 - 【図20】 従来の光送受信器の評価・試験方法を示す図である。
 - 【図21】 従来の光送受信器の評価・試験方法を示す図である。
 - 【図22】 従来の光送受信器の評価・試験方法を示す図である。

【符号の説明】

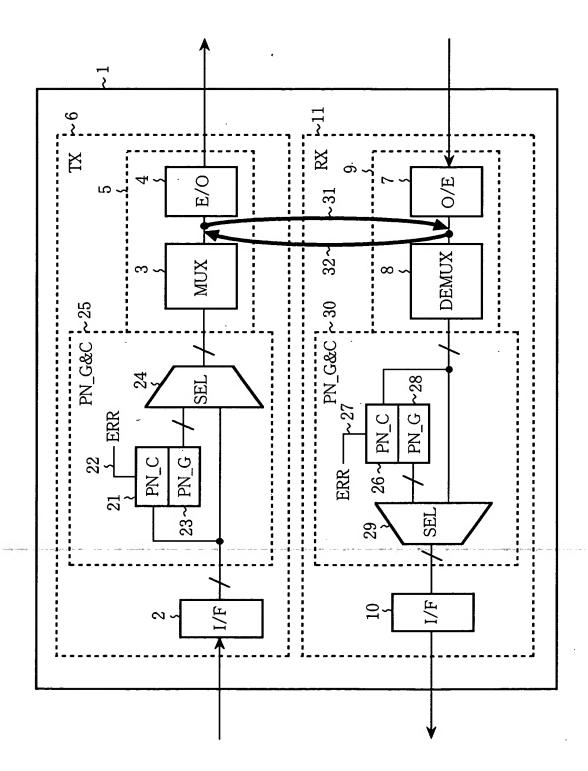
1 光送受信器、2 低速パラレル入力インタフェース、3 多重化回路、4 電気・光変換部、5 送信部、6 送信側経路、7 光・電気変換部、8 多 重分離回路、9 受信部、10 低速パラレル出力インタフェース、11 受信 側経路、12 光送受信器実装基板、13 入力電気配線、14 出力電気配線、15 第1の光ファイバ、16 第2の光ファイバ、17 光測定器、18 電気測定器、19 折り返し光ファイバ、20 折り返し電気配線、21 第1の擬似ランダムパターン検出器、22 第1のエラー出力、23 第1の擬似ランダムパターン生成器、24 第1のセレクタ、25 第1の擬似ランダムパタ

特2001-264376

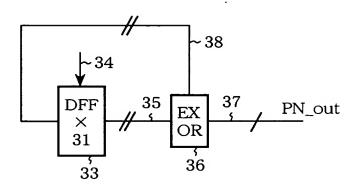
ーン生成・検出部、26 第2の擬似ランダムパターン検出器、27 第2のエ ラー出力、28 第2の擬似ランダムパターン生成器、29 第2のセレクタ、 第2の擬似ランダムパターン生成・検出部、31 第1の折り返し経路、 第2の折り返し経路、33 第1のシフトレジスタ、34 初期化信号、 3 2 35 第1の出力パラレル信号、36 第1のEXOR群、37 第1のPNパ ターン出力信号、38 第2のPNパターン出力信号、39 PNパターン入力 信号、40 第2のシフトレジスタ、41 第2の出力パラレル信号、42 3 2本パラレル信号、43 第5のセレクタ、44 選択信号、45 第3のシフ トレジスタ、46 第2のEXOR群、47 第3のPNパターン出力信号、4 8 第4のPNパターン出力信号、49 エラー検出器、50 エラー出力、5 1 第1の一体型擬似ランダムパターン生成・検出器、52 第2の一体型擬似 ランダムパターン生成・検出器、53a 第3のセレクタ、53b 第4のセレ クタ、54 多重化集積回路、55 多重分離集積回路、56 多重化部、57 多重分離部、58 一体型多重化/多重分離集積回路、59 フレーマ回路、 60 第3の折り返し経路、61 インタフェース基板。

【書類名】 図面

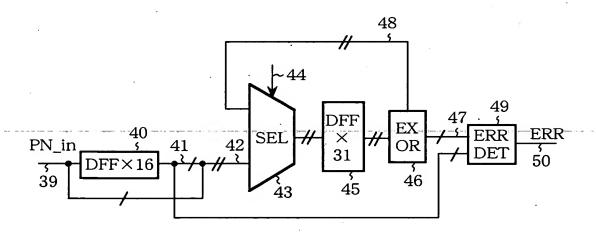




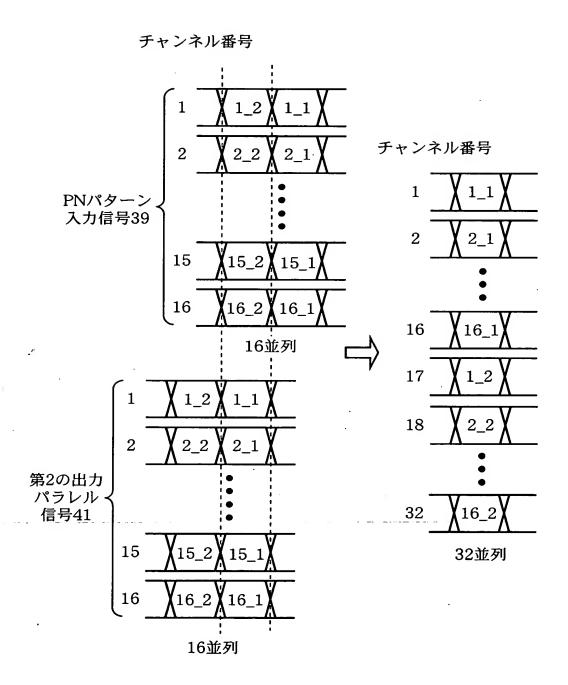
【図2】



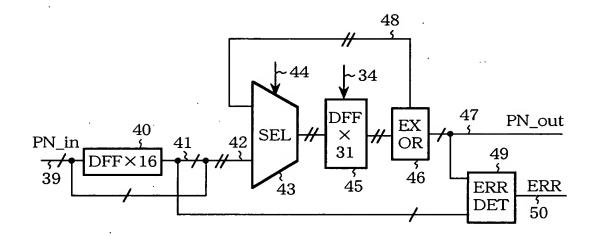
【図3】



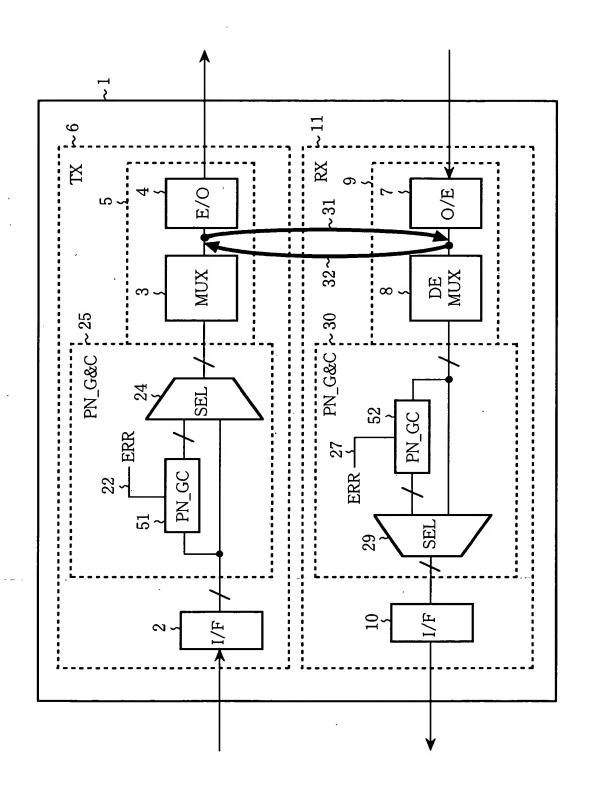
【図4】



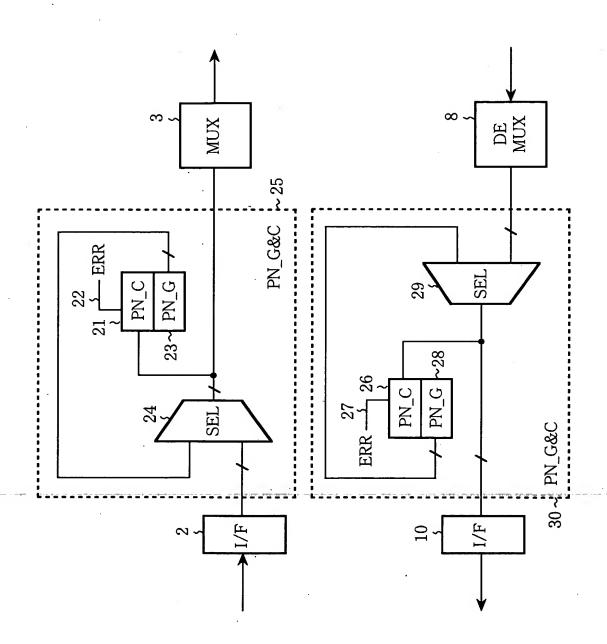
【図5】



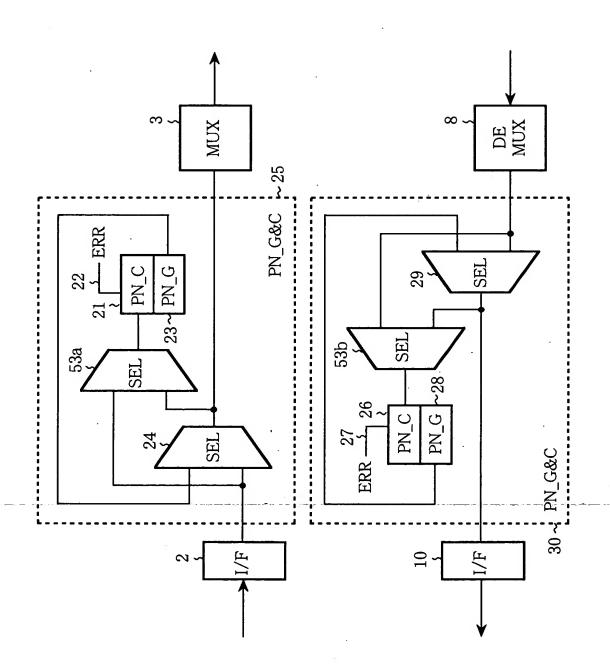
【図6】



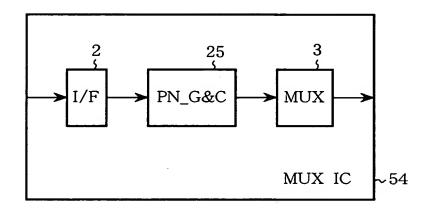
【図7】



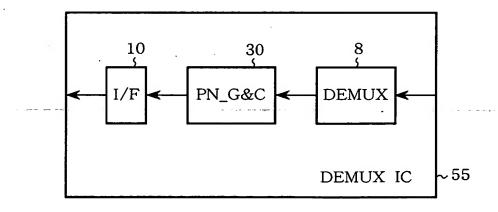
【図8】



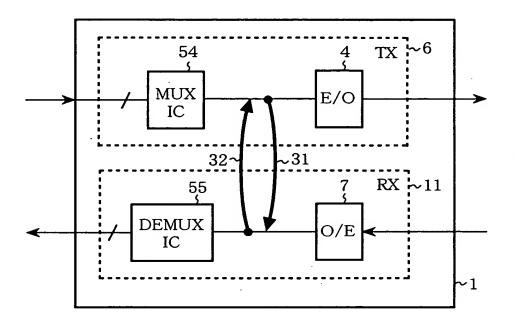
[図9]



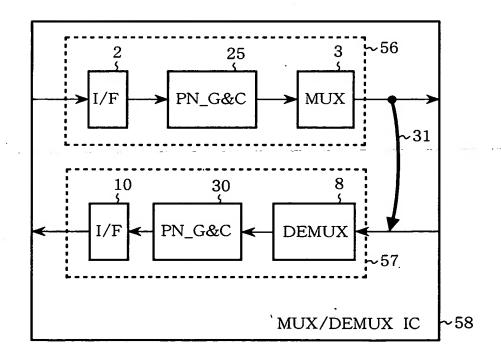
【図10】



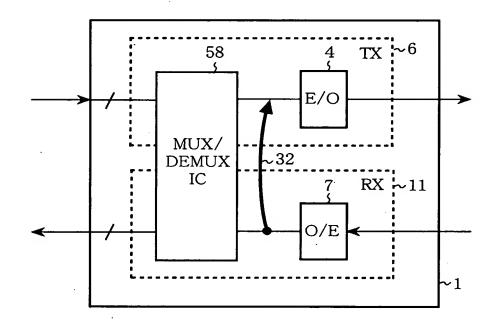
【図11】



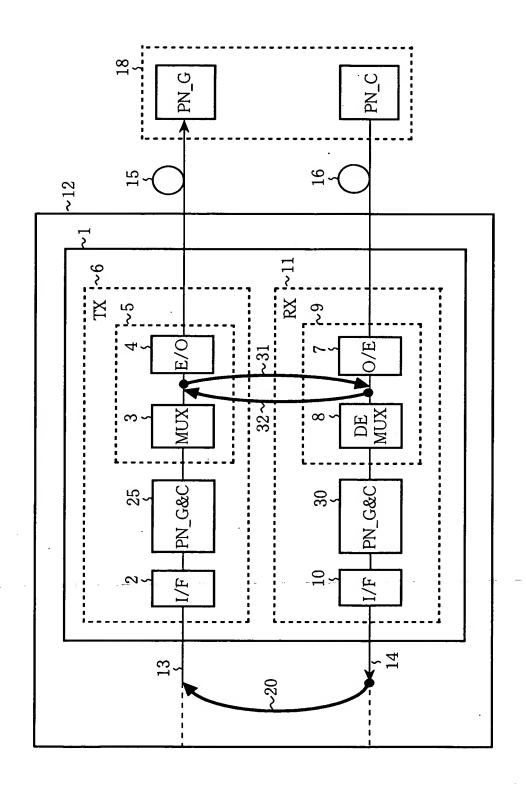
【図12】



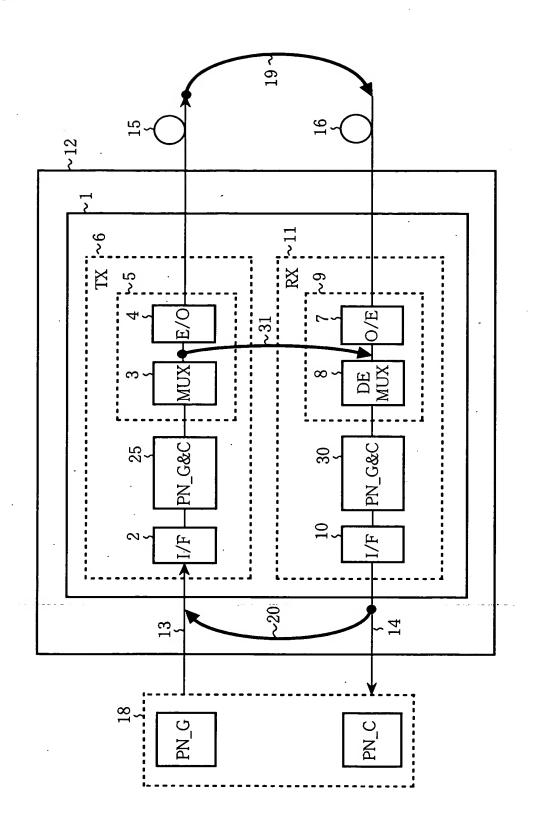
【図13】



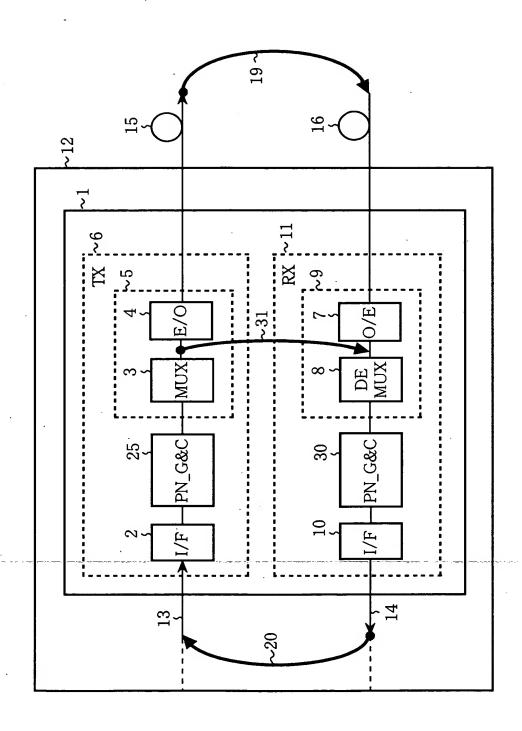
【図14】



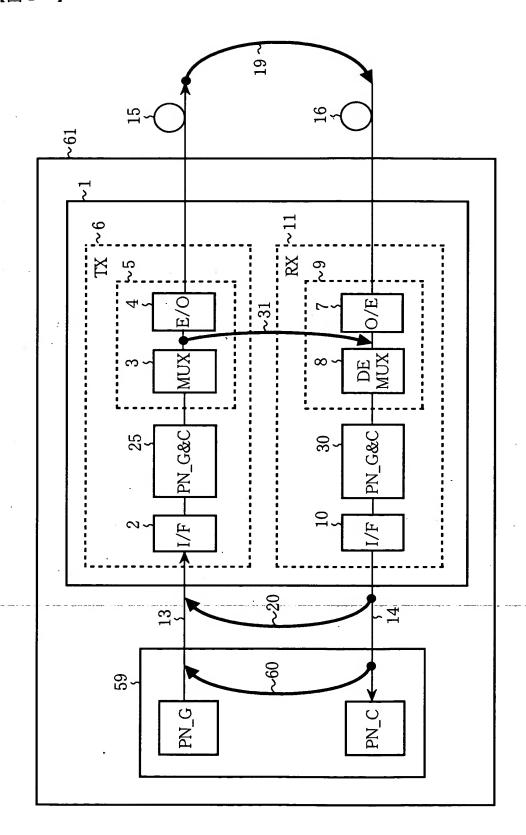
【図15】



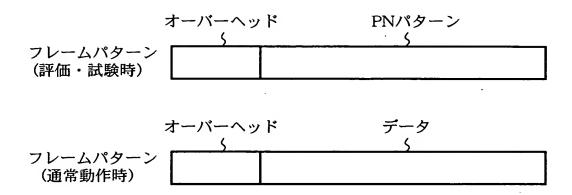
【図16】



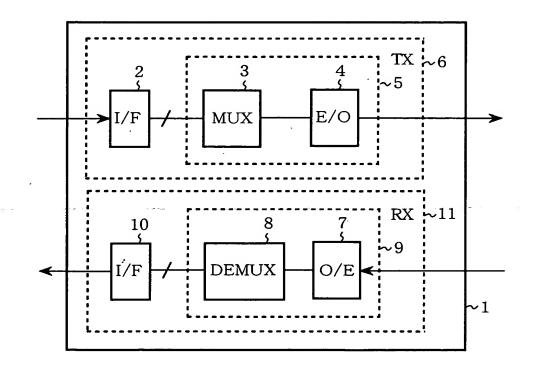
【図17】



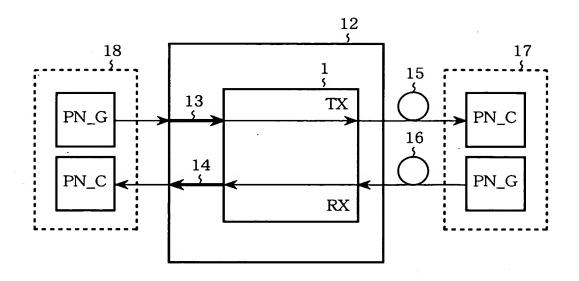
【図18】



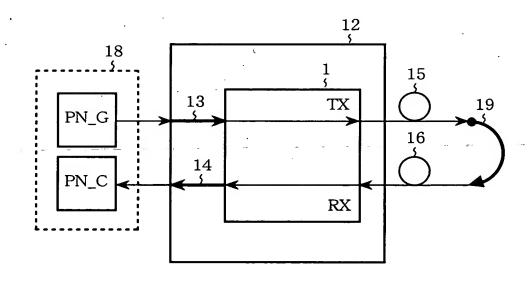
【図19】



【図20】

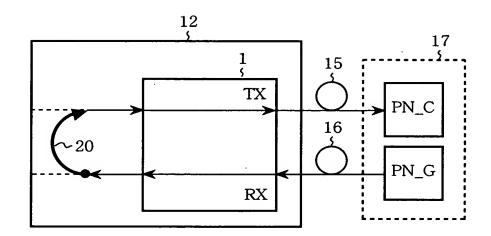


【図21】



1 6

【図22】



特2001-264376

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 光送受信器のどの経路に不具合があるかを特定する。

【解決手段】 光送受信器1の送信側経路6、受信側経路11に、擬似ランダムパターン信号を生成する第1、第2の擬似ランダムパターン生成器23,28と、入力した擬似ランダムパターン信号を評価する第1、第2の擬似ランダムパターン検出器21,26とを備え、多重化回路3から多重分離回路8へ折り返す第1の折り返し経路31と、光・電気変換部7から電気・光変換部4へ折り返す第2の折り返し経路32とを備える。

【選択図】

図 1

出願人履歴情報

識別番号

[000006013]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

氏 名

三菱電機株式会社